PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2001-215648

(43)Date of publication of application: 10.08.2001

(51)Int.Cl.

G03C 1/498

(21)Application number: 2000-024323

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

01.02.2000

(72)Inventor: NAKAGAWA HAJIME

YASUDA TOMOKAZU

SUZUKI MAKOTO

(54) HEAT DEVELOPABLE PHOTOSENSITIVE MATERIAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a heat developable photosensitive material having improved light resistance after heat development, that is, improved variation of silver tone when exposed to a light source such as a fluorescent lamp.

SOLUTION: In the heat developable photosensitive material with at least one photosensitive layer containing photosensitive silver halide, a non- photosensitive organic silver salt, a reducing agent and a binder on the base, the glass transition temperature of the main binder of the photosensitive layer is ≥24° C and a compound having a hydrogen bond forming rate constant Kf of 20-4,000 is contained.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

20.09.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-215648 (P2001-215648A)

(43)公開日 平成13年8月10日(2001.8.10)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

G03C 1/498

G 0 3 C 1/498

2H123

502

502

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 44 頁)

(21)出願番号

特顧2000-24323(P2000-24323)

(71)出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社

神奈川県南足柄市中沼210番地

(22)出顧日

平成12年2月1日(2000.2.1)

(72) 発明者 中川 母

神奈川県南足柄市中招210番地 富士写真

フイルム株式会社足柄研究所内

(72)発明者 安田 知一

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フイルム株式会社足柄研究所内

(74)代理人 100095843

弁理士 釜田 淳爾 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 熱現像感光材料

(57)【要約】

【課題】 熱現像処理後の耐光性、すなわち蛍光灯などの光源下にさらされたときの銀色調の変化が改良された 熱現像感光材料を提供すること。

【解決手段】 支持体上に、感光性ハロゲン化銀、非感光性有機銀塩、還元剤及びバインダーを含有する感光層を少なくとも1層有する熱現像感光材料において、該感光層の主バインダーのガラス転移温度が24℃以上であり、かつ水素結合形成速度定数Kfが20~4000である化合物を含有することを特徴とする熱現像感光材料。

【特許請求の範囲】

支持体上に、感光性ハロゲン化銀、非感 【請求項1】 光性有機銀塩、還元剤及びバインダーを含有する感光層 を少なくとも1層有する熱現像感光材料において、該感 光層の主バインダーのガラス転移温度が24℃以上であ り、かつ水素結合形成速度定数Kfが20~4000で ある化合物を含有することを特徴とする熱現像感光材

1

一般式 (VI)

(一般式(II)において、 R^{21} 、 R^{22} 及び R^{23} はそれ ぞれ独立にアルキル基、アリール基、複素環基を表す。 一般式 (III) において、R³¹、R³²及びR³³はそれ ぞれ独立にアルキル基、アリール基、複素環基を表す。 一般式(IV)において、R⁴ 及びR⁴ はそれぞれ独立 にアルキル基、アリール基、複素環基を表す。R^⁴ はア ルキル基、アリール基、複素環基又は-N(R⁴)(R 50

* 【請求項2】 支持体上に、感光性ハロゲン化銀、非感 光性有機銀塩、還元剤及びバインダーを含有する感光層 を少なくとも1層有する熱現像感光材料において、該感 光層の主バインダーのガラス転移温度が24℃以上であ り、かつ下記一般式(II)~(VI)で表される化合 物の少なくとも1種を含有することを特徴とする熱現像 感光材料。

⁶⁵) を表す。 R⁴⁴ 及びR⁴⁵ はそれぞれ独立にアルキル 基、アリール基、複素環基を表す。一般式(V)におい て、R⁵¹、R⁵² 及びR⁵³ はそれぞれ独立にアルキル基、 アリール基、複素環基、-N(R⁵⁴)(R⁵⁵)又は-O (R⁵⁴)を表す。R⁵⁴及びR⁵⁵はそれぞれ独立にアルキ ル基、アリール基、複素環基を表す。一般式(VI)に おいて、R⁶¹、R⁶²、R⁶³、R⁶⁴ 及びR⁶⁵ はそれぞれ独

立に水素原子またはベンゼン環に置換可能な基を表す。 又、一般式 (I)、(III)、(IV)、(V) 及び (VI) において置換基はそれぞれ連結して環を形成しても良い。)

【請求項3】 ポリハロゲン化合物を含有することを特徴とする請求項1または2に記載の熱現像感光材料。

【請求項4】 前記還元剤がo-ポリフェノール化合物 の少なくとも一種であることを特徴とする請求項 $1\sim3$ のいずれかに記載の熱現像感光材料。

【請求項5】 前記主バインダーが、ポリマー微粒子の 10 水分散物を塗布・乾燥して形成されるバインダーであることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の熱現像感光材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は熱現像感光材料に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、医療分野において環境保全、省スペースの観点から処理廃液の減量が強く望まれている。そこで、レーザー・イメージセッターまたはレーザー・イメージャーにより効率的に露光させることができ、高解像度および鮮鋭さを有する鮮明な黒色画像を形成することができる医療診断用および写真技術用途の光感光性熱現像写真材料に関する技術が必要とされている。これら光感光性熱現像写真材料では、溶液系処理化学薬品の使用をなくし、より簡単で環境を損なわない熱現像処理システムを顧客に対して供給することができる。

【0003】一般画像形成材料の分野でも同様の要求はあるが、医療用画像は微細な描写が要求されるため鮮鋭 30性、粒状性に優れる高画質が必要であるうえ、診断のし易さの観点から冷黒調の画像が好まれる特徴がある。現在、インクジェットプリンター、電子写真など顔料、染料を利用した各種ハードコピーシステムが一般画像形成システムとして流通しているが、医療用画像の出力システムとしては満足できるものがない。

【0004】一方、有機銀塩を利用した熱画像形成システムが、例えば、米国特許3152904号、同3457075号の各明細書およびD. クロスタボーア(Klosterboer)著「熱によって処理される銀シス 40テム(ThermallyProcessed Silver Systems)」(イメージング・プロセッシーズ・アンド・マテリアルズ(Imaging Processes and Materials)Neblette 第8版、J. スタージ(Sturge)、V. ウオールワース(Walworth)、A. シェップ(Shepp)編集、第9章、第279頁、1989

年)に記載されている。特に、熱現像感光材料は、一般に、触媒活性量の光触媒(例、ハロゲン化銀)、還元剤、還元可能な銀塩(例、有機銀塩)、必要により銀の色調を制御する色調剤を、バインダーのマトリックス中に分散した感光性層を有している。熱現像感光材料は、画像露光後、高温(例えば80℃以上)に加熱し、ハロゲン化銀あるいは還元可能な銀塩(酸化剤として機能する)と還元剤との間の酸化還元反応により、黒色の銀動像を形成する。酸化還元反応は、露光で発生したハロゲン化銀の潜像の触媒作用により促進される。そのため、黒色の銀画像は、露光領域に形成される。米国特許2910377号明細書、特公昭43−4924号公報をはじめとする多くの文献に開示され、そして熱現像感光材料による医療用画像形成システムとして富士メディカルドライイメージャーFMIDP Lが発売された。

4

【0005】上記の熱現像感光材料においては熱現像処理後に定着処理を行わないため、有機酸銀および感光性ハロゲン化銀が感光材料中にそのまま残され、処理後の感光材料を蛍光灯などの光源下に長期間さらすと現像銀色調が変色してくるといった問題があった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】このような従来技術の問題点に鑑みて、本発明は、熱現像処理後の耐光性、すなわち蛍光灯などの光源下にさらされたときの銀色調の変化が改良された熱現像感光材料を提供することを課題とした。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者は上記課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、ガラス転移温度が所定の範囲内にあり、かつ特定の化合物を含有するバインダーを用いれば所期の効果を示す優れた還元感光材料が得られることを見出し、本発明を提供するに至った。すなわち本発明は、支持体上に、感光性ハロゲン化銀、非感光性有機銀塩、還元剤及びバインダーを含有する感光層を少なくとも1層有する熱現像感光材料において、該感光層の主バインダーのガラス転移温度が24℃以上であり、かつ水素結合形成速度定数Kfが20~4000である化合物を含有することを特徴とする熱現像感光材料を提供する。

【0008】また本発明は、支持体上に、感光性ハロゲン化銀、非感光性有機銀塩、還元剤及びバインダーを含有する感光層を少なくとも1層有する熱現像感光材料において、該感光層の主バインダーのガラス転移温度が24℃以上であり、かつ下記一般式(II)~(VI)で表される化合物の少なくとも1種を含有することを特徴とする熱現像感光材料を提供する。

【化2】

般式(V)

一般式 (VI)

又、一般式 (I)、 (III)、 (IV)、 (V)及び (VI) において置換基はそれぞれ連結して環を形成しても良い。)

【0009】本発明の熱現像感光材料は、ポリハロゲン化合物を含有することが好ましい。また本発明に使用する還元剤はoーポリフェノール化合物の少なくとも一種であることが好ましい。さらに、主バインダーは、ポリマー微粒子の水分散物を塗布・乾燥して形成されるバインダーであることが好ましい。なお、本明細書において「〜」はその前後に記載される数値をそれぞれ最小値および最大値として含む範囲を示す。

[0010]

【発明の実施の形態】以下において、本発明の熱現像感光材料について詳細に説明する。本発明の熱現像感光材 50 料は、支持体上に、感光性ハロゲン化銀、非感光性有機

銀塩、還元剤及びバインダーを含有する感光層を少なくとも1層有するものである。本発明の特徴は、使用する主バインダーのガラス転移温度が24 \mathbb{C} 以上であることと、水素結合形成速度定数Kf が20 \sim 4000 である化合物、または一般式(II) \sim (VI) で表される化合物の少なくとも1種を含有することにある。このような構成を採用することによって、熱現像処理後の耐光性、すなわち蛍光灯などの光源下にさらされたときの銀色調の変化を抑制することが可能になった。

【0011】本発明では、ガラス転移温度が24℃以上 10である主バインダーとして、ガラス転移温度が24℃以上のポリマーのラテックス(以下において、高Tgラテックスともいう)を特に制限なく使用することができる。ポリマーのガラス転移温度は、40℃以上であることが好ましく、60℃以上であることがより好ましい。なお、本明細書において「主バインダー」とは、感光層の全バインダーの50質量%以上であることをいい、好ましくは70質量%以上、より好ましくは80質量%以上であることをいう。

【0012】本発明で用いるラテックスポリマーは、ガ 20 ラス転移温度が24℃以上になるように下記に示すモノマー群から独立かつ自由に組み合わせた単独または共重合体が好ましい。使用可能なモノマー単位に特に制限はなく、通常のラジカル重合またはイオン重合法で重合可能なものであれば好適に用いることができる。

【0013】モノマー群

1) オレフィン・ジエン類

エチレン、プロピレン、塩化ビニル、塩化ビニリデン、 6-ヒドロキシー1-ヘキセン、シクロペンタジエン、 4-ペンテン酸、8-ノネン酸メチル、ビニルスルホン 30 酸、トリメチルビニルシラン、トリメトキシビニルシラ ン、1、3-ブタジエン、イソプレン、1、3-ペンタ ジエン、2-エチル-1, 3-ブタジエン、2-n-プ $1-7x=\mu-1$, 3-795x=0, $1-\alpha-775x=0$ -1, 3-795 -1, $1-\beta$ -1タジエン、2-クロロー1,3-ブタジエン、1-ブロ モー1, 3-ブタジエン、1-クロロブタジエン、2-フルオロー1, 3ーブタジエン、2, 3ージクロロー 1, 3-ブタジエン、1, 1, 2-トリクロロー1, 3 ーブタジエン及び2ーシアノー1,3ーブタジエン、 1, 4ージビニルシクロヘキサン、1, 2, 5ートリビ ニルシクロヘキサンなど

【0014】2) α , β -不飽和カルボン酸およびその 塩類

アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、マレイン酸、アクリル酸ナトリウム、メタクリル酸アンモニウム、イタコン酸カリウムなど

【0015】3) α , β -不飽和カルボン酸の誘導体

3a) アルキルアクリレート類

メチルアクリレート、エチルアクリレート、n-プロピ ルアクリレート、イソプロピルアクリレート、n-ブチ ルアクリレート、イソブチルアクリレート、sec-ブ チルアクリレート、 t e r t ーブチルアクリレート、ア ミルアクリレート、n-ヘキシルアクリレート、シクロ ヘキシルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレー ト、nーオクチルアクリレート、tertーオクチルア クリレート、ドデシルアクリレート、フェニルアクリレ ート、ベンジルアクリレート、2-クロロエチルアクリ レート、2-ブロモエチルアクリレート、4-クロロブ チルアクリレート、2-シアノエチルアクリレート、2 ーアセトキシエチルアクリレート、ジメチルアミノエチ ルアクリレート、メトキシベンジルアクリレート、2-クロロシクロヘキシルアクリレート、フルフリルアクリ レート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、5-ヒ ドロキシペンチルアクリレート、2,2-ジメチル-3 ーヒドロキシプロピルアクリレート、2-メトキシエチ ルアクリレート、ωーメトキシポリエチレングリコール アクリレート(ポリオキシエチレンの付加モル数:n= 2~100のもの)、3-メトキシブチルアクリレー ト、2-エトキシエチルアクリレート、2-ブトキシエ チルアクリレート、2-(2-ブトキシエトキシ)エチ ルアクリレート、1ーブロモー2ーメトキシエチルアク リレート、1, 1-ジクロロ-2-エトキシエチルアク リレート、グリシジルアクリレートなど)

【0016】3b) アルキルメタクリレート類

メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、n-プ ロピルメタクリレート、イソプロピルメタクリレート、 n-ブチルメタクリレート、イソブチルメタクリレー ト、sec-ブチルメタクリレート、tert-ブチル メタクリレート、アミルメタクリレート、n-ヘキシル メタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレート、n-オクチルメタクリ レート、ステアリルメタクリレート、ベンジルメタクリ レート、フェニルメタクリレート、アリルメタクリレー ト、フルフリルメタクリレート、テトラヒドロフルフリ ルメタクリレート、クレジルメタクリレート、ナフチル メタクリレート、2ーヒドロキシエチルメタクリレー ト、4-ヒドロキシブチルメタクリレート、トリエチレ 40 ングリコールモノメタクリレート、ジプロピレングリコ ールモノメタクリレート、2-メトキシエチルメタクリ レート、3-メトキシブチルメタクリレート、ωーメト キシポリエチレングリコールメタクリレート(ポリオキ シエチレンの付加モル数: n=2~100のもの)、ポ リエチレングリコールモノメタクリレート(ポリオキシ エチレンの付加モル数: $n = 2 \sim 100$ のもの)、ポリ プロピレングリコールモノメタクリレート(ポリオキシ プロピレンの付加モル数: $n=2\sim100$ のもの)、2 50 ーアセトキシエチルメタクリレート、2ーエトキシエチ

ルメタクリレート、2-ブトキシエチルメタクリレート、2- (2-ブトキシエトキシ) エチルメタクリレート、グリセリンモノメタクリレート、グリシジルメタクリレート3-N, N-ジメチルアミノプロピルメタクリレート、クロロー3-N, N, N-トリメチルアンモニオプロピルメタクリレート、2-カルボキシエチルメタクリレート、3-スルホプロピルメタクリレート、4-オキシスルホブチルメタクリレート、3-トリメトキシシリルプロピルメタクリレート、アリルメタクリレート、2-イソシアナトエチルメタクリレートなど

【0017】3c)不飽和多価カルボン酸のエステル類マレイン酸モノブチル、マレイン酸ジメチル、マレイン酸ジブチル、イタコン酸モノメチル、イイタコン酸ジメチル、タコン酸ジブチル、クロトン酸ブチル、クロトン酸ヘキシル、フマル酸ジエチル、フマル酸ジメチルなど

【0018】3d) 多官能アルコールのエステル類 エチレングリコールジアクリレート、エチレングリコールジアクリレート、ドリエ チレングリコールジアクリレート、トリエ チレングリコールジアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリコールジメタクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチロールエタントリアクリレート、ジペンタエリスリトールペンタメタクリレート、ペンタエリスリトールへキサアクリレート、ポリプロピレングリコールジメタクリレート (ポリオキシプロピレンの付加モル数: n = 2~100のもの) など

【0019】3e) α 、 β -不飽和カルボン酸のアミド類 アクリルアミド、メタクリルアミド、Nーメチルアクリルアミド、Nーエチルメタクリルアミド、N, Nージメチルアクリルアミド、Nーヒドロキシエチルメタクリルアミド、Nーヒドロキシエチルメタクリルアミド、Nーセーロへキシルアクリルアミド、Nーヒドロキシメチルアクリルアミド、Nーフェニルアクリルアミド、Nー(2-アセトアセトキシエチル)アクリルアミド、Nーベンジルアクリルアミド、Nーアクリロイルモルフォリン、ジアセトンアクリルアミド、イタコン酸ジアミド、Nーメチルマレイミド、2-アクリルアミド、ジメタクリロイルピペラジンなど

【0020】4)不飽和ニトリル類 アクリロニトリル、メタクリロニトリルなど 【0021】5)スチレンおよびその誘導体 スチレン、ビニルトルエン、エチルスチレン、p-te r tブチルスチレン、p-ビニル安息香酸、p-ビニル安息香酸メチル、 α -メチルスチレン、p-クロロメチルスチレン、ビニルナフタレン、p-メトキシスチレン、p-ヒドロキシメチルスチレン、p-アセトキシスチレン、p-スチレンスルホン酸、p-スチレンスルホン酸ナトリウム塩、p-スチレンスルフィン酸カリウム塩、p-アミノメチルスチレン、p-ジビニルベンゼン、4-ビニル安息香酸-2-アクリロイルエチルエステルなど

10

10 【0022】6)ビニルエーテル類

メチルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、ヘキシルビニルエーテル、メトキシエチルビニルエーテルなど 【0023】7)ビニルエステル類

酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、酪酸ビニル、イソ酪酸ビニル、安息香酸ビニル、サリチル酸ビニル、クロロ酢酸ビニル、メトキシ酢酸ビニル、フェニル酢酸ビニルなど

【0024】8) その他の重合性単量体

Nービニルイミダゾール、4ービニルピリジン、Nービニルピロリドン、ジビニルスルホン、メチルビニルケトン、フェニルビニルケトン、メトキシエチルビニルケトン、2ービニルオキサゾリン、2ーイソプロペニルオキサゾリンなど

【0025】これらのモノマーを組み合わせた共重合により合成されるポリマーの物性制御の観点から、必要となるモノマーの1種以上を任意に選択して用いることができる。重合の行い易さの点から、上記のモノマー群のうち、α、β不飽和カルボン酸誘導体、ビニルエステル類、共役ジエン類、スチレン類が好ましく用いられる。ラテックスとしては主成分がアクリル・メタクリル樹脂、不チレン樹脂、共役ジエン系樹脂、塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹脂、塩化ビニリデン樹脂、ポリオレフィン樹脂等の単独または共重合ポリマーからなるものであり、これらの中でも共役ジエン類(例えばイソプレン、ブタジエンなど)の少なくとも一種を構成モノマー成分として有する単独重合体もしくは共重合体であることが特に好ましい。その中でもSBRラテックスが最も好ましい。

【0026】以下の表1に本発明で好ましく用いられる 高Tgラテックスの具体例を挙げるが、本発明はこれら に限定されるものではない。ここで特に断りの無い限 り、各モノマーの組成比を示す数値は質量百分率を、分 子量は数平均分子量を表す。多官能モノマーを使用した 架橋粒子の場合は分子量の概念が適用不可能であるため 記載を省略する。

[0027]

【表1】

	Tg (C)	分子量	濃度 (wt%)	東度 (wt%) 粒子径 (nm)	1
	88	統	36.2	108	1
	52	樂橋	35.5	102	
小酸(3)	9/	架橋	30.2	110	
	છ	126000	20.3	88	
)/アクリル酸(5)	63	102000	222	92	
リル酸プチル(10)	37	架備	40.9	96	
ドシル(15) / アクリル酸(5)	99	98000	26.3	102	
小酸(3)	84	架橋	15.3	100	
エチルヘキシル(22) /エチレングリコールジアクリレート(2)	99	架橋	21.1	88	
F.JL (40)	09	253000	18.9	92	
ル酸(3)ノジビニルベンゼン(5)	08	架備	23.6	109	
	44	169000	20.9	88	
)ル酸(3)	31	架橋	34.3	92	
八酸(3)	24	祭	32	82	

【0028】これらのポリマーラテックスは単独で用いてもよいし、必要に応じて2種以上を併用しても良い。また、ガラス転移温度が24℃以上のものとガラス転移温度が24℃未満のものを組み合わせて用いてもよい。【0029】本発明で用いる高Tgポリマー分散物は、写真感光材料の製造に適用可能なものであればその詳細は特に制限されない。通常ポリマー微粒子の水分散物としてはポリマーの水非混和性溶媒溶液(例えば酢酸エチル、パーフルオロアルカンなど)を水媒体中で界面活性剤や保護コロイドの存在下で乳化分散した「ポリマー乳化物」や水媒体中でポリマー合成時に直接分散物化された「ポリマーラテックス」などを例として挙げることができる。特に後者のラテックスは粒子微細化が可能なた、分散安定性の良好な点、併用する界面活性剤量が少なくて済む点などから本発明には好ましい製造法であ

スチレン(90) /ブタジェン(7) / アクリ) スチレン(70) / メタクリル酸ブチル(30)

P-2

スチレン(80) /ブタジェン(20) スチレン(85) /ブタジェン(15) スチレン(65) / メタクリル製ブチル(30)

P-6

スチレン(75) ノブタジエン(15) ノメタク

ろ

P | 8

40

50

メタクリル酸メチル(60)/アクリル酸メタ

スチレン(80) ノブタジエン(12) /アク!

-13|スチレン(74) /ブタジエン(20) /アク!

terープチルアクリソード(18)

P-14人チワン(71) ノブタジエン(26) /アク!、

メタクリル酸メチル(78) /アクリル酸2:

スチレン(92) /ブタジェン(5) /アクリ

スチレン(80) /アクリル酸2エチルへ

【0030】本発明で用いる高Tgポリマー微細分散物は乳化重合、分散重合、懸濁重合、など通常の重合反応により得ることができる。しかしながら写真感光材料の塗布の多くが水を媒体とし、該共重合体の様な非水溶性物質は水分散物の形態で扱われるため、塗布液調製の観点で乳化重合または分散重合が好ましく、乳化重合で合成されることが特に好ましい。該ラテックスを使用する場合は、通常微粒子の粒径は300nm以下で用いられる。その中でも粒径が200nm以下であることが好ましく、150nm以下であることが特に好ましい。

【0031】乳化重合法は、例えば、水あるいは水と水に混和しうる有機溶媒(例えばメタノール、エタノール、アセトンなど)との混合溶媒を分散媒とし、分散媒に対して5~40質量%のモノマー混合物と、モノマー

に対して0.05~5質量%の重合開始剤、0.1~2 0質量%の乳化剤を用い、30~100℃程度、好まし くは60~90℃で3~8時間、攪拌下重合させること により行われる。分散媒、モノマーの濃度、開始剤量、 乳化剤量、反応温度、時間、モノマー添加方法などの条 件は使用するモノマーの種類や粒子の目標粒径などを考 慮し、適宜設定される。

【0032】乳化重合に好ましく用いられる開始剤とし ては、過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウム等の無機過 酸化物、アゾビスシアノ吉草酸のナトリウム塩等のアゾ 10 ニトリル化合物、2,2'-アゾビス(2-アミジノプ ロパン) 二塩酸塩等のアゾアミジン化合物、2,2'-アゾビス〔2-(5-メチル-2-イミダゾリン-2-イル)プロパン] 塩酸塩等の環状アゾアミジン化合物、 $2, 2' - r y \forall z \{2 - y \neq v - N - [1, 1' - \forall z \}\}$ ス(ヒドロキシメチル)-2-ヒドロキシエチル]プロ ピオンアミド 等のアゾアミド化合物が挙げられる。こ の中でも過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウムが特に好 ましい。

【0033】分散剤としてはアニオン性界面活性剤、ノ ニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、両性界面 活性剤のいずれも用いることができるが、好ましくはア ニオン性界面活性剤である。

【0034】本発明で用いる高Tgラテックスは通常の 乳化重合法の手法に則り、容易に合成可能である。一般 的な乳化重合の方法については以下の成書に詳しい。

「合成樹脂エマルジョン(奥田平、稲垣寛編集、髙分子 刊行会発行(1978))」、「合成ラテックスの応用(杉村 孝明、片岡靖男、鈴木聡一、笠原啓司編集、高分子刊行 会発行(1993))」、「合成ラテックスの化学(室井宗一 著、高分子刊行会発行(1970))」。

【0035】なお、本明細書においてTgは下記の式で計 算した。

$1/Tg=\Sigma (Xi/Tgi)$

ここでは、ポリマーはi=1からnまでのn個のモノマー 成分が共重合しているとする。Xiはi番目のモノマーの 重量分率 (ΣXi=1)、 Tgiはi番目のモノマーの単独重 合体のガラス転移温度(絶対温度)である。ただしΣは i=1からnまでの和をとる。尚、各モノマーの単独重合 体ガラス転移温度の値 (Tgi) はPolymer Handbook (3rd Edition) (J. Brandrup, E. H. Immergut著(Wiley-Intersci ence、1989))の値を採用した。

【0036】高丁ョラテックスの使用量は、感光材料の 1 m⁴ あたり1~20gの範囲で使用することができ、 さらに好ましくは1~15gの範囲である。上記条件を 満たす他の高Tgラテックスと2種以上ブレンドして用 いても良く、また上記条件範囲外の他のラテックス、も しくはポリマーバインダーと併用して用いても良い。

【0037】本発明の熱現像感光材料の有機銀塩含有層 は、本発明で用いるポリマーが可溶または分散可能であ 50

る水系溶媒を用いて塗布し、乾燥して形成されることが 好ましい。ここでいう前記ポリマーが可溶または分散可 能である水系溶媒とは、水または水に70質量%以下の水 混和性の有機溶媒を混合したものである(溶媒の30質量 %以上が水である塗布液)。水混和性の有機溶媒として は、例えば、メチルアルコール、エチルアルコール、プ ロピルアルコール等のアルコール系、メチルセロソル ブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ等のセロソル ブ系、酢酸エチル、ジメチルホルミアミドなどを挙げる ことができる。

14

【0038】好ましい溶媒組成の例を挙げると、水の 他、水/メチルアルコール=90/10、水/メチルアルコール =70/30、水/メチルアルコール/ジメチルホルムアミド= 80/15/5、水/メチルアルコール/エチルセロソルブ=85/1 0/5、水/メチルアルコール/イソプロピルアルコール=8 5/10/5などがある(数値は質量%)。なお、ポリマーが 熱力学的に溶解しておらず、いわゆる分散状態で存在し ている系の場合にも、ここでは水系溶媒という言葉を使 用する。

【0039】本発明の感光材料の有機銀塩含有層には必 要に応じてゼラチン、ポリビニルアルコール、メチルセ ルロース、ヒドロキシプロピルセルロースなどの親水性 ポリマーを添加してもよい。これらの親水性ポリマーの 添加量は有機銀塩含有層の全バインダーの30質量%以 下、より好ましくは20質量%以下が好ましい。

【0040】有機銀塩含有層のバインダーの量は、全バ インダー/有機銀塩の重量比が1/10~10/1、更には1/5~ 4/1の範囲が好ましい。また、このような有機銀塩含有 層は、通常、感光性銀塩である感光性ハロゲン化銀が含 有された感光性層(乳剤層)でもあり、このような場合 の、全バインダー/ハロゲン化銀の重量比は400~5、よ り好ましくは200~10の範囲が好ましい。本発明の熱現 像感光材料の画像形成層には、架橋のための架橋剤、塗 布性改良のための界面活性剤などを添加してもよい。

【0041】次に、本発明で用いる水素結合形成速度定 数Kfが20~4000である化合物(以下、水素結合 性化合物ともいう)について説明する。水素結合形成の 目安として水素結合形成速度定数KfはR. W. Taftら が、J. Am. Chem. Soc., 91, 4794(1969)などで検討し ている定数である。これらは、p-FC。HaOHと化合物間で の水素結合を起こすときの反応速度定数で、F-NMR、I R、又は熱力学的手法を用いて測定している。化合物の 水素結合形成速度定数Kfについては、前記、J. Am. Ch em. Soc., 91, 4794 (1969) に記載されている。本発明 においては、Kfが20~4000が好ましく、70~ 4000がより好ましく、100~4000が更に好ま しく、250~2000が特に好ましい。代表例を以下 に示す。

[0042]

15

ヘキサメチルフォスフォアミド トリフェニルフォスフィンオキシド 4-ジメチルアミノピリジン ジメチルスルホキシド 2.6-ジメチル-γ-ピロン テトラメチルウレア トリメチルフォスフェート N.N-ジメチルアセトアミド N, N-ジメチルベンズアミド フェニルメチルスルホキシド 4-メトキシピリジン 4-メチルピリジン N. N-ジメチルシクロヘキシルアミン N, N-ジメチルフォルムアミド ジフェニルスルホキシド フラボン N, N-ジメチル-n-プロピルアミン トリメチルアミン 2-n-ブチルピリジン ピリジン キノリン トリ-n-ブチルアミン N, N-ジメチルベンジルアミン ピリミジン

【0043】水素結合形成速度定数Kfが20~400 0の化合物の多くは、下記一般式(II)~(VI)で 表される化合物に含まれる。

【0044】一般式(II)の化合物について詳細に説明する。一般式(II)において、R²¹、R²²及びR²³はアルキル基、アリール基、複素環基であり、同一であっても異なっていてもよい。具体的には、アルキル基はメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプロピル基、tertーアミル基、シクロヘキシル基、1ーメチルシクロヘキシル基、ベンジル基など、アリール基はフェニル基、pートルリル基、pーメトキシフェニル基など、複素環基は2ーテトラヒドロフラニル基、2ーチオフェニル基があげられる。これらの置換基は無置換でもよいし、他の基で置換されていてもよい。

【0045】一般式(III)の化合物について詳細に説明する。一般式(III)において、R³¹ 及びR³² はアルキル基、アリール基、複素環基であり、同一であっても異なっていてもよい。具体的には、アルキル基はメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプロピル基、tertーブチル基、tertーアミル基、シクロヘキシル基、1ーメチルシクロヘキシル基、ベンジル基など、アリール基はフェニル基、pートルリル基、pーメトキシフェニル基など、複素環基は2ーテトラヒドロフラニル基、2ーチオフェニル基があげられる。これ 50

Κf 3600 1456 ± 80 650 ± 90 338 ± 7 318 ± 18 261 ± 5 250 ± 8 242 ± 6 167±16 141 ± 4 139 ± 2 107 ± 2 118 ± 2 $1\ 1\ 5\pm 2$ 106 ± 2 9.8 ± 6 9.5 ± 1 8.5 ± 2 7.6 ± 2 7.6 ± 1 7.1 ± 3 37 ± 3 38 ± 3 22.5 ± 0.5

らの置換基は無置換でもよいし、他の基で置換されていてもよい。

【0046】一般式 (IV) の化合物について詳細に説明する。一般式 (IV) において、 R^4 及び R^4 はアルキル基、アリール基、複素環基である。又、 R^4 はアルキル基、アリール基、複素環基又は-N (R^4)

(R⁴⁵)を表し、R⁴⁴及びR⁴⁵はアルキル基、アリール基、複素環基を表し、これらの置換基は同一であっても異なっていてもよい。具体的には、アルキル基はメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプロピル基、エチル基、プロピル基、 tertーブチル基、 tertーアミル基、シクロヘキシル基、1ーメチルシクロヘキシル基、ベンジル基など、アリール基はフェニル基、pートルリル基、pーメトキシフェニル基など、複素環基は2ーテトラヒドロフラニル基、2ーチオフェニル基があげられる。これらの置換基は無置換でもよいし、他の基で置換されていてもよい。

【0047】一般式(V)の化合物について詳細に説明する。一般式(V)において R^{51} 、 R^{52} 及び R^{53} はアルキル基、アリール基、複素環基、-N(R^{54})(R^{55})又は-O(R^{54})であり、 R^{54} 及び R^{55} はアルキル基、アリール基、複素環基である。これらの置換基は同一であっても異なっていてもよい。具体的には、アルキル基はメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプロピル基、 tert-アミル基、

シクロヘキシル基、1-メチルシクロヘキシル基、ベンジル基など、アリール基はフェニル基、p-トルリル基、p-メトキシフェニル基など、複素環基は2-テトラヒドロフラニル基、2-チオフェニル基があげられる。これらの置換基は無置換でもよいし、他の基で置換されていてもよい。

【0048】一般式 (VI) の化合物について詳細に説 明する。一般式 (VI) において、R⁶¹、R⁶²、R⁶³、 R[™]、R[™]は水素原子またはベンゼン環に置換可能な置 換基であり、同一であっても異なっていてもよい。ベン ゼン環に置換可能な基としては、水素原子、直鎖または 分岐、鎖状または環状のアルキル基、直鎖または分岐、 鎖状または環状のアルケニル基、アルキニル基、アリー ル基、アシルオキシ基、アルコキシカルボニルオキシ 基、アリールオキシカルボニルオキシ基、カルバモイル オキシ基、カルボンアミド基、スルホンアミド基、カル バモイル基、スルファモイル基、アルコキシ基、アリー ルオキシ基、アリールオキシカルボニル基、アルコキシ カルボニル基、N-アシルスルファモイル基、N-スル ファモイルカルバモイル基、アルキルスルホニル基、ア リールスルホニル基、アルコキシカルボニルアミノ基、 アリールオキシカルボニルアミノ基、アミノ基、アンモ ニオ基、シアノ基、ニトロ基、カルボキシル基、ヒドロ キシ基、スルホ基、メルカプト基、アルキルスルフィニ ル基、アリールスルフィニル基、アルキルチオ基、アリ ールチオ基、ウレイド基、複素環基(例えば、窒素、酸 素およびイオウ等を少なくとも1個以上含み、3~12 員環の単環、縮合環)、複素環オキシ基、複素環チオ 基、アシル基、スルファモイルアミノ基、シリル基、ハ ロゲン原子が挙げられる。

【0049】具体的には、水素原子、炭素数1~10の 直鎖または分岐、鎖状または環状のアルキル基(例え ば、トリフルオロメチル、メチル、エチル、プロピル、 ヘプタフルオロプロピル、イソプロピル、ブチル、te rtーブチル、tertーペンチル、シクロペンチル、 シクロヘキシル、オクチル、2-エチルヘキシル等)、 炭素数2~10の直鎖または分岐、鎖状または環状のア ルケニル基(例えばビニル、1-メチルビニル、シクロ ヘキセン-1-イル等)、炭素数2~10のアルキニル 基(例えば、エチニル、1-プロピニル等)、炭素数6 ~14のアリール基(例えば、フェニル、ナフチル 等)、炭素数1~10のアシルオキシ基(例えば、アセ トキシ、ベンゾイルオキシ等)、炭素数2~10のアル コキシカルボニルオキシ基(例えば、メトキシカルボニ ルオキシ基、2-メトキシエトキシカルボニルオキシ基 など)、炭素数7~14のアリールオキシカルボニルオ キシ基(例えばフェノキシカルボニルオキシ基など)炭 素数1~12のカルバモイルオキシ基(例えば、N,N ジメチルカルバモイルオキシ等)、炭素数1~12の カルボンアミド基 (例えば、ホルムアミド、N-メチル 50

18 アセトアミド、アセトアミド、Nーメチルホルムアミ ド、ベンツアミド等)、炭素数1~10のスルホンアミ ド基(例えば、メタンスルホンアミド、ベンゼンスルホ ンアミド、p-トルエンスルホンアミド等)、炭素数1 ~10のカルバモイル基(例えば、N-メチルカルバモ イル、N, N-ジエチルカルバモイル、N-メシルカル バモイル等)、炭素数0~10のスルファモイル基(例 えば、Nーブチルスルファモイル、N, Nージエチルス ルファモイル、N-メチル-N-(4-メドキシフェニ ル)スルファモイル等)、炭素数1~10のアルコキシ 基(例えば、メトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、 オクチルオキシ、tert-オクチルオキシ等)、炭素 数6~14のアリールオキシ基(例えば、フェノキシ、 4-メトキシフェノキシ、ナフトキシ等)、炭素数7~ 14のアリールオキシカルボニル基(例えば、フェノキ シカルボニル、ナフトキシカルボニル等)、炭素数2~ 10のアルコキシカルボニル基(例えば、メトキシカル ボニル、tert-ブトキシカルボニル等)、炭素数1 ~12のN-アシルスルファモイル基(例えば、N-エ チルスルファモイル、N-ベンゾイルスルファモイル 等)、炭素数1~12のN-スルファモイルカルバモイ ル基(例えばNーメタンスルホニルカルバモイル基な ど)、炭素数1~10のアルキルスルホニル基(例え ば、メタンスルホニル、オクチルスルホニル、2-メト キシエチルスルホニル等)、炭素数6~14のアリール スルホニル基(例えば、ベンゼンスルホニル、p-トル エンスルホニル、4-フェニルスルホニルフェニルスル ホニル等)、炭素数2~10のアルコキシカルボニルア ミノ基(例えば、エトキシカルボニルアミノ等)、炭素 数7~14のアリールオキシカルボニルアミノ基(例え ば、フェノキシカルボニルアミノ、ナフトキシカルボニ ルアミノ等)、炭素数0~10のアミノ基(例えばアミ ノ、メチルアミノ、ジエチルアミノ、ジイソプロピルア ミノ、アニリノ、モルホリノ等)、炭素数3~12のア ンモニオ基(例えば、トリメチルアンモニオ基、ジメチ ルベンジルアンモニオ基など)シアノ基、ニトロ基、カ ルボキシル基、ヒドロキシ基、スルホ基、メルカプト 基、炭素数1~10のアルキルスルフィニル基(例え ば、メタンスルフィニル、オクタンスルフィニル等)、 炭素数6~14のアリールスルフィニル基(例えば、ベ ンゼンスルフィニル、4-クロロフェニルスルフィニ ル、p-トルエンスルフィニル等)、炭素数1~10の アルキルチオ基(例えば、メチルチオ、オクチルチオ、 シクロヘキシルチオ等)、炭素数6~14のアリールチ オ基 (例えば、フェニルチオ、ナフチルチオ等) 、炭素 数1~13のウレイド基(例えば、3-メチルウレイ ド、3,3-ジメチルウレイド、1,3-ジフェニルウ レイド等)、炭素数2~15の複素環基(ヘテロ原子と しては例えば、窒素、酸素およびイオウ等を少なくとも

1個以上含み、3~12員環の単環、縮合環で、例え

ば、2-フリル、2-ピラニル、2-ピリジル、2-チ エニル、2-イミダゾリル、モルホリノ、2-キノリ ル、2-ベンツイミダゾリル、2-ベンゾチアゾリル、 2-ベンゾオキサゾリル等)、複素環オキシ基(例え ば、ピリジルオキシ、ピラゾリルオキシ等)、複素環チ オ基(例えば、テトラゾリルチオ、1,3,4-チアジ アゾリルチオ、1、3、4-オキサジアゾリルチオ、ベ ンツイミダゾリルチオ等)、炭素数1~12のアシル基 (例えば、アセチル、ベンゾイル、トリフルオロアセチ ル等)、炭素数0~10のスルファモイルアミノ基(例 10 ン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンな えば、N-ブチルスルファモイルアミノ、N-フェニル スルファモイルアミノ等)、炭素数3~12のシリル基 (例えば、トリメチルシリル、ジメチルー tertーブ チルシリル等)、ハロゲン原子(例えば、フッ素原子、 塩素原子、臭素原子等)が挙げられる。上記の置換基は さらに置換基を有していてもよく、その置換基の例とし てはここで挙げた置換基が挙げられる。尚、一般式(I I)、(III)、(IV)、(V)、(VI) におい て置換基はそれぞれ連結して環を形成しても良い。

【0050】一般式(II)~(VI)で表される化合 物のうち、一般式(V)および(VI)の化合物が好ま しく、最も好ましい化合物は一般式(V)で表される化 合物である。水素結合性化合物、一般式(II)~(V I) で表される化合物の使用量は、バインダーの0.1 質量%から100質量%の範囲で用いられ、好ましくは 1質量%から80質量%、さらに好ましくは1質量%か ら50質量%の範囲である。水素結合性化合物、一般式 (II)~(VI)で表される化合物は、1種のみ用い ても2種以上併用してもよい。

【0051】水素結合性化合物、一般式(II)~(V 1) で表される化合物は、支持体に対して画像形成層側 の層、即ち画像形成層あるいはこの層側のどの層に添加 してもよいが、画像形成層あるいはそれに隣接する層に 添加することが好ましい。

【0052】水素結合性化合物、一般式(II)~(V I) で表される化合物は、水あるいは適当な有機溶媒、 例えばアルコール類(メタノール、エタノール、プロパ ノール、フッ素化アルコールなど)、ケトン類(アセト ど)、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、 メチルセルソルブなどに溶解して用いることができる。 また、公知の乳化分散法によって、ジブチルフタレー ト、トリクレジルフォスフェート、グリセリルトリアセ テートあるいはジエチルフタレートなどのオイル、酢酸 エチルやシクロヘキサノンなどの補助溶媒を用いて溶解 し、機械的に乳化分散物を作製して用いることができ る。あるいは固体分散法として知られている方法によっ て、粉末を水の中にボールミル、コロイドミル、サンド グラインダーミル、マントンゴーリン、マイクロフルイ ダイザーあるいは超音波によって分散して用いることが できる。

【0053】以下に本発明における水素結合性化合物、 一般式(III)、一般式(IV)、 一般式(V)及び一般式(VI)の化合物の具体例を示 すが、これらに限定されるものではない。

[0054]

【化3】

21 (1) $c_{6}H_{11}$

(7)

 $\begin{array}{c} \text{(n)C}_6\text{H}_{13} \\ \text{N} \\ \text{C}_6\text{H}_{13} \\ \text{(n)} \end{array}$

[0056]

【化5】

(15)

(18)
$$H_3C$$
 $N - S$ $N - S$

(21)
$$\begin{array}{c} & & & & \\ \text{(n)}C_{11}H_{23} & & & \\ & & & C_2H_5 \end{array}$$

(22)
$$C_2H_5$$
 O O $C_{12}H_{25}(n)$

[0057]

(23)
$$O=P(C_8H_{17}(n))_3$$

【0058】 【化7】

30

【0060】 【化9】

【0061】本発明の熱現像感光材料には、ポリハロゲ ン化合物を含有することが好ましい。ポリハロゲン化合 物は下記一般式で表すことができる。

31

 $Q-(Y)_n-CZ^1Z^2X$ (式P)

(式中、Qは置換基を有していても良いアルキル基、ア リール基またはヘテロ環基を表し、Yは2価の連結基を 表し、nは0または1を表し、 Z^{1} および Z^{2} はハロゲン 原子を表し、Xは水素原子または電子求引性基を表 す。)

【0062】式(P)において、Qは置換基を有しても 良いアルキル基、アリール基またはヘテロ環基を表す。 式(P)のQで表わされるアルキル基とは、直鎖、分岐 または環状のアルキル基であり、好ましくは炭素数1~ 20、より好ましくは $1\sim12$ 、特に好ましくは $1\sim6$ である。例えば、メチル、エチル、アリル、n-プロピ ル、イソプロピル、secーブチル、イソブチル、te rtーブチル、secーペンチル、イソペンチル、te rtーペンチル、tertーオクチル、1ーメチルシク ロヘキシル等が挙げられる。好ましくは3級のアルキル 基である。

【0063】Qで表わされるアルキル基は置換基を有し ていてもよく、置換基としては写真性能に悪影響を及ぼ さない置換基であればどのような基でも構わないが、例 えばハロゲン原子(フッ素原子、クロル原子、臭素原 子、または沃素原子)、アルキル基、アルケニル基、ア 50

ルキニル基、アリール基、ヘテロ環基(N-置換の含窒 素へテロ環基を含む、例えばモルホリノ基)、アルコキ シカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、カルバ モイル基、イミノ基、N原子で置換したイミノ基、チオ カルボニル基、カルバゾイル基、シアノ基、チオカルバ モイル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環 オキシ基、アシルオキシ基、(アルコキシもしくはアリ ールオキシ) カルボニルオキシ基、スルホニルオキシ 基、アシルアミド基、スルホンアミド基、ウレイド基、 チオウレイド基、イミド基、(アルコキシもしくはアリ ールオキシ) カルボニルアミノ基、スルファモイルアミ ノ基、セミカルバジド基、チオセミカルバジド基、 (ア ルキルもしくはアリール)スルホニルウレイド基、ニト ロ基、(アルキルまたはアリール)スルホニル基、スル ファモイル基、リン酸アミドもしくはリン酸エステル構 造を含む基、シリル基、カルボキシル基またはその塩、 スルホ基またはその塩、リン酸基、ヒドロキシ基、4級 アンモニウム基等が挙げられる。これら置換基は、これ ら置換基でさらに置換されていてもよい。

【0064】式(P)のQで表わされるアリール基は単 環または縮合環のアリール基であり、好ましくは炭素数 $6\sim20$ 、より好ましくは $6\sim16$ 、特に好ましくは6~10であり、フェニル基またはナフチル基が好まし

【0065】Qで表わされるアリール基は置換基を有し

ていてもよく、置換基としては写真性能に悪影響を及ぼ さない置換基であればどのような基でも構わないが、例 えば前述のアルキル基の置換基と同様の基が挙げられ る。

33

【0066】式(P)のQで表わされるヘテロ環基としては、ヘテロ環が窒素、酸素および硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1個以上含む5または7員の飽和または不飽和の単環または縮合環であるものが好ましい。ヘテロ環の例としては、好ましくはピリジン、キノリン、イソキノリン、ピリミジン、ピラジン、ピリダ10ジン、フタラジン、トリアジン、フラン、チオフェン、ピロール、オキサゾール、ベンゾオキサゾール、チアゾール、ベンゾチアゾール、イミダゾール、ベンゾイミダゾール、ボアジアゾール、トリアゾール等が挙げられ、さらに好ましくはピリジン、キノリン、ピリミジンである。

【0067】Qで表わされるヘテロ環基は置換基を有してもよく、例えば式1のQで表わされるアルキル基の置換基と同様の基が挙げられる。

【0068】Qは、好ましくは、フェニル基、ナフチル基、キノリル基、ピリジル基、ピリミジル基、チアジアゾリル基、ベンゾチアゾリル基であり、特に好ましくは、フェニル基、ナフチル基、キノリル基、ピリジル基、ピリミジル基である。Qの置換基として、拡散性を低下させるために写真用素材で使用されるバラスト基や銀塩への吸着基や水溶性を付与する基を有していてもよいし、互いに重合してポリマーを形成してもよいし、置換基どうしが結合してビス型、トリス型、テトラキス型を形成してもよい。

【0069】式 (P) において、Yは2価の連結基を表わすが好ましくは $-SO_2-$ 、-SO-、-CO-であり、特に好ましくは $-SO_2-$ である。式 (P) において、nは0または1を表わすが、好ましくは1である。 Z^1 および Z^2 はそれぞれ独立にハロゲン原子(例えば、フッ素、塩素、臭素、沃素など)を表すが、 Z^1 および Z^2 は両方とも臭素原子であることが最も好ましい。

【0070】Xは水素原子または電子求引性基を表す。 Xで表される電子求引性基は、ハメットの置換基定数σ ,が正の値を取りうる置換基であり、具体的には、シア ノ基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボ ニル基、カルバモイル基、スルファモイル基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、ハロゲン原子、アシル基、ヘテロ環基等が挙げられる。Xは好ましくは水素原子またはハロゲン原子であり、最も好ましくは臭素原子である。

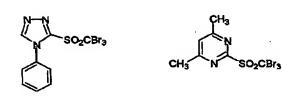
【0071】式(P)のポリハロゲン化合物としては、 例えば米国特許第3,874,946号明細書、同第 4, 756, 999号明細書、同第5, 340, 712 号明細書、同第5、369、000号明細書、同第5、 464,737号明細書、特開昭50-137126号 公報、同50-89020号公報、同50-11962 4号公報、同59-57234号公報、特開平7-27 81号公報、同7-5621号公報、同9-16016 4号公報、同10-197988号公報、同9-244 177号公報、同9-244178号公報、同9-16 0167号公報、同9-319022号公報、同9-2 58367号公報、同9-265150号公報、同9-319022号公報、同10-197989号公報、同 11-242304号公報、特願平10-181459 号公報、同10-292864号公報、同11-900 95号公報、同11-89773号公報、同11-20 5330号公報等に記載された化合物が挙げられる。

【0072】式(P)のポリハロゲン化合物として好ましいものを以下に例示するが、本発明で使用することができる化合物は以下の化合物に限定されない。

[0073]

30

(化10) PH-1 PH-2 CI SO₂CBr₃ SO₂CBr₃



PH-4

【0074】 【化11】

PH-3

PH-7

PH-9

PH-11

PH-12

[0075]

【化12】

37 **PH-13**

PH-14

PH-15

ŞO₂CBr₃

PH-16

PH-17

SO₂CBr₃

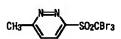
SO₂CBr₃

PH-18



PH-19

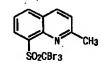
QСH₂CH₃ SO₂CBr₃ PH-20



PH-21



PH-22



PH-23

CH3. \$0₂CBr₃ PH-24

【0076】 【化13】

PH-33

PH-35

SO₂CBr₃

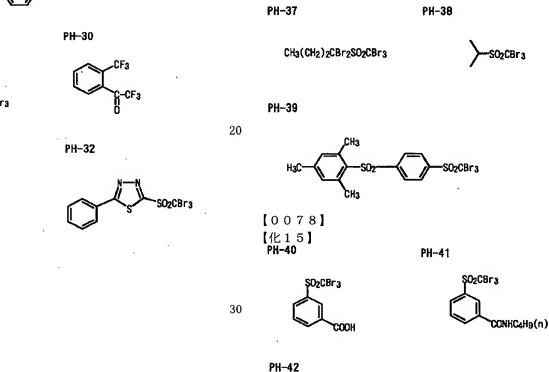
40

PH-34

PH-36

CBr₃

【0077】 【化14】



SO₂CBr₃

CONHCH2COOH

【0079】式(P)で表されるポリハロゲン化合物 は、1種のみ用いても2種以上併用してもよい。使用量は、熱現像画像記録材料 1^{m^2} 当たりの塗布量として、 $1\times 10^{-6}\sim 1\times 10^{-1}$ mol/m²が好ましく、より好ましくは $1\times 10^{-5}\sim 5\times 10^{-2}$ mol/m²であり、さらに好ましくは $2\times 10^{-5}\sim 2\times 10^{-2}$ mol/m²である。

【0080】式(P)で表されるポリハロゲン化合物は、支持体に対して画像形成層側の層、即ち画像形成層あるいはこの層側のどの層に添加してもよいが、画像形成層あるいはそれに隣接する層に添加することが好ましい

50 【0081】式(P)で表わされるポリハロゲン化合物

は、水あるいは適当な有機溶媒、例えばアルコール類 (メタノール、エタノール、プロパノール、フッ素化アルコールなど)、ケトン類 (アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンなど)、ジメチルホルンド、メチルセルソルブなど)、ジメチルホルンはどに溶解して用いることができる。また、公知の乳化分散法によって、ジブチルフタレート、トリクレジルフォスフェート、グリセリルトリアセテートあるいはジエチルフタレートなどのオイル、酢酸エチルやシクロヘキサインなどの補助溶媒を用いて溶解し、機械的に乳化分散スレセリンなどの補助溶媒を用いて溶解し、機械的に乳化分散として知られている方法によって、粉末を水の中にボーンによい、コロイドミル、サンドグラインダーミル、マイクロフルイダイザーあるいは超音波によって分散して用いることができる。

【0082】本発明の熱現像感光材料には有機銀塩のための還元剤が含まれる。有機銀塩のための還元剤は、銀イオンを金属銀に還元する任意の物質、好ましくは有機物質である。このような還元剤は、特開平11-65021号公報の段落番号0043~0045や、欧州特許公開第0803764A1号公報の第7ページ第34行~第18ページ第12行に記載されている。本発明においては還元剤としてoーポリフェノール化合物が好ましい。本明細書でいうoーポリフェノール化合物とは、複数のベンゼン環が結合した構造を有し、結合位置のオルト位の1カ所以上に水酸基を有する化合物を意味する。

【0083】oーポリフェノール化合物としては一般式(I)で表される化合物が好ましい。

【化16】 一般式(I)

一般式(I)において、 $R^1 \sim R^8$ は各々独立に水素原子またはベンゼン環に置換可能な基を表し、Lは-S-基または $-CHR^9$ -基を表す。 R^9 は水素原子またはアルキル基を表す。

【0084】一般式(I)において、R¹~R⁸はそれぞ 40 れ独立に水素原子またはベンゼン環に置換可能な基を表す。ベンゼン環に置換可能な基としては、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、アラルキル基、アルコキシ基、アシルアミノ基、スルホンアミド基、アシル基、カルバモイル基、スルファモイル基、アルコキシカルボニル基、スルホニル基、アルコキシアルキル基、アシルアミノアルキル基などが挙げられる。アルキル基の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプロピル基、エーブチル基、tーアミル基、シクロヘキシル基、1ーメチルシクロヘキシル基などが挙げら 50

れる。アラルキル基の例としては、ベンジル基などが挙 げられる。

42

【0085】R'、R'、R'* およびR'*は、好ましくはそれぞれ独立にアルキル基を表し、より好ましくは、炭素数1~20の1級アルキル基、炭素数3~20の2級アルキル基または炭素数4~20の3級アルキル基を表す。これらの基はさらに適当な置換基を有していてもよい。置換基としてはハロゲン原子、アリール基、ヘテロ環基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アリールチオ基、ヒドロキシル基、アシルオキシ基、アリールチオ基、ヒドロキシル基、アシルオキシ基、アミノ基、アルコキシカルボニル基、アシル基、アシルススルホニル基、スルホンアミド基、スルホニル基、スルホンアミド基、ホスホリル基、カルボキシル基などが挙げられる。

【0086】1級アルキル基の例としては、メチル基、 エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシ ル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、 ドデシル基、ベンジル基、メトキシメチル基、2-メト キシエチル基、フェネチル基、ヘキシルオキシカルボニ ルメチル基などが挙げられる。好ましくは、メチル基お よびエチル基である。2級アルキル基の例としては、イ ソプロピル基、イソブチル基、イソオクチル基、シクロ ヘキシル基、シクロペンチル基、1-メトキシメチル-エチル基、1-ブトキシエチル-エチル基などが挙げら れる。好ましくは無置換の2級アルキル基であり、特に 好ましくはイソプロピル基およびシクロヘキシル基であ る。3級アルキル基の例としては、tーブチル基、tー アミル基、t-オクチル基、1-メチルシクロヘキシル 基、1-メチルシクロペンチル基、1-メチルシクロプ 30 ロピル基、1-メチル-1-フェニルエチル基、1,1 -ジメチル-4-ヘキシルオキシカルボニルブチル基な どが挙げられる。好ましくは無置換の3級アルキル基で あり、特に好ましくは t ーブチル基および 1 ーメチルシ クロヘキシル基であり、最も好ましくは t ーブチル基で ある。

【0087】 R^1 および R^8 としては、それぞれ独立に 2級アルキル基または 3級アルキル基を選択すれば、塗布量を大幅に低減することができるため、熱現像感光材料の製造コストや手間を大幅に削減することができる。また、 2級アルキル基または 3級アルキル基を選択すると、ホスホリル基を有する化合物と併用しながれば画像安定性が極めて悪くなるが、本発明にしたがって併用すれば画像安定性が大幅に改善される。現像活性の点では R^1 および R^8 として 3 級アルキル基が好ましい。また、 R^1 および R^8 として 3 級アルキル基が好ましい。すた、 R^1 および R^8 として 3 級アルキル基が好ましい。オンが、同一である方がより好ましい。 R^3 および R^6 としては、無置換のアルキル基が好ましく、具体的にはメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプロピル基、エチル基、プロピル基、ジクロへキシル

J

基、1-メチルシクロヘキシル基などが挙げられる。より好ましくはメチル基、エチル基、イソプロピル基、tーブチル基であり、メチル基が最も好ましい。 R^2 、 R^4 、 R^5 および R^7 は、好ましくはそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、アルキル基を表し、より好ましくは水素原子である。

【0088】Lは-S-基または-CHR⁹-基を表し、R⁹は水素原子またはアルキル基を表す。アルキル基は、炭素数1~20のものが好ましく、無置換でもよいし、他の基で置換されていてもよい。無置換のアルキ 10ル基の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘプチル基、ウンデシル基、イソプロピル *

*基、1-エチルペンチル基、2, 4, 4-トリメチルペンチル基などが挙げられる。アルキル基の置換基としては、R¹、R³、R⁶およびR⁸の場合と同様である。R⁹として、より好ましくは、水素原子または炭素数1から12の無置換のアルキル基で、さらに好ましくは、水素原子または炭素数1~7のアルキル基であり、特に好ましくは水素原子、メチル基またはn-プロピル基である。

【0089】以下に本発明に用いられるoーポリフェノール化合物の具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【化17】

[0090]

【化18】

(1 – 8)

[0091]

【化19】

(I-17)

【化20】

[0092]

(1-20)

(1 - 22)

[0093]

[0094] 【化22】 30

(1-30)

OH OH OH

(I-33)

(I-34)

50

【0095】 oーポリフェノール化合物の例として、上記化合物の他に、欧州特許公開第0803764号公報、特開昭51-51933号公報および特開平6-3793号公報に記載の化合物が挙げられる。

53

(I-29)

【0096】oーポリフェノール化合物に代表される還 元剤の添加量は、0.01~5.0g/m²であることが好まし く、0.1~3.0g/m²であることがより好ましく、画像形 成層を有する面の銀1モルに対しては5~50%モル含まれ ることが好ましく、10~40モル%で含まれることがさら に好ましい。還元剤は画像形成層に含有させることが好 ましい。還元剤は溶液形態、乳化分散形態、固体微粒子 分散物形態など、いかなる方法で塗布液に含有せしめ、 感光材料に含有させてもよい。よく知られている乳化分 散法としては、ジブチルフタレート、トリクレジルフォ スフェート、グリセリルトリアセテートあるいはジエチ ルフタレートなどのオイル、酢酸エチルやシクロヘキサ ノンなどの補助溶媒を用いて溶解し、機械的に乳化分散 物を作製する方法が挙げられる。また、固体微粒子分散 法としては、還元剤の粉末を水等の適当な溶媒中にボー ルミル、コロイドミル、振動ボールミル、サンドミル、 ジェットミル、ローラーミルあるいは超音波によって分 散し、固体分散物を作成する方法が挙げられる。尚、そ の際に保護コロイド(例えば、ポリビニルアルコー30 ル)、界面活性剤(例えばトリイソプロピルナフタレンスルホン酸ナトリウム(3つのイソプロピル基の置換位置の異なるものの混合物)などのアニオン性界面活性剤)を用いてもよい。水分散物には防腐剤(例えばベンゾイソチアゾリノンナトリウム塩)を含有させることができる。

【0097】本発明に用いることのできる有機銀塩は、 光に対して比較的安定であるが、露光された光触媒(感 光性ハロゲン化銀の潜像など)及び還元剤の存在下で、 80℃或いはそれ以上に加熱された場合に銀画像を形成する銀塩である。有機銀塩は銀イオンを還元できる源を含む任意の有機物質であってよい。このような非感光性の 有機銀塩については、特開平10-62899号公報の段落番号 0048~0049、欧州特許公開第0803764A 1号公報の第18ページ第24行~第19ページ第37 行、欧州特許公開第0962812A1号公報に記載されている。有機酸の銀塩、特に(炭素数が10~30、好ましくは15~28の)長鎖脂肪族カルボン酸の銀塩が好ましい。有機銀塩の好ましい例としては、ベヘン酸銀、アラキジン酸銀、ステアリン酸銀、オレイン酸銀、ラウリン酸銀、カプロン酸銀、ミリスチン酸銀、パルミチン酸

55

銀、これらの混合物などを含む。

【0098】本発明に用いることができる有機銀塩の形状としては特に制限はないが、本発明においてはりん片状の有機銀塩が好ましい。本明細書において、りん片状の有機銀塩とは、次のようにして定義する。有機酸銀塩を電子顕微鏡で観察し、有機酸銀塩粒子の形状を直方体と近似し、この直方体の辺を一番短かい方からa、b、cとした(cはbと同じであってもよい。)とき、短い方の数値a、bで計算し、次のようにしてxを求める。x=b/a

このようにして200個程度の粒子についてxを求め、その平均値x (平均) としたとき、x (平均) ≥ 1.5 の関係を満たすものをりん片状とする。好ましくは30 $\ge x$ (平均) ≥ 1.5 、より好ましくは $20 \ge x$ (平均) ≥ 2.0 である。因みに針状とは $1 \le x$ (平均) < 1.5である。

【0099】有機銀塩の粒子サイズ分布は単分散であることが好ましい。単分散とは短軸、長軸それぞれの長さの標準偏差を短軸、長軸それぞれで割った値の100分率が好ましくは100%以下、より好ましくは80%以下、更に好ましくは50%以下である。有機銀塩の形状の測定方法としては有機銀塩分散物の透過型電子顕微鏡像より求めることができる。単分散性を測定する別の方法として、有機銀塩の体積加重平均直径の標準偏差を求める方法があり、体積加重平均直径で割った値の百分率(変動係数)が好ましくは100%以下、より好ましくは80%以下、更に好ましくは50%以下である。測定方法としては例えば液中に分散した有機銀塩にレーザー光を照射し、その散乱光のゆらぎの時間変化に対する自己相関関数を求めることにより得られた粒子サイズ(体積加重平均直径)から求30めることができる。

【0100】りん片状粒子において、aはbとcを辺とする面を主平面とした平板状粒子の厚さとみることができる。aの平均は0. $01\sim0$. 23 μ m が好ましく0. $1\sim0$. 20 μ mがより好ましい。c/bの平均は好ましくは $1\sim6$ 、より好ましくは1. $05\sim4$ 、さらに好ましくは1. $1\sim2$ である。

【0101】本発明に用いられる有機酸銀の製造及びその分散法は、公知の方法を適用することができる。例えば上記の特開平10-62899号公報、欧州特許公開第0803763A1、欧州特許公開962812A1号公報を参考にすることができる。

【0102】なお、有機銀塩の分散時に、感光性銀塩を共存させると、カブリが上昇し、感度が著しく低下するため、分散時には感光性銀塩を実質的に含まないことがより好ましい。本発明は、分散される水分散液中での感光性銀塩量は、その液中の有機酸銀塩1molに対し0.1mol%以下であり、積極的な感光性銀塩の添加は行わないものである。

【0103】本発明において有機銀塩水分散液と感光性銀塩水分散液を混合して感光材料を製造することが可能であるが、有機銀塩と感光性銀塩の混合比率は目的に応じて選べるが、有機銀塩に対する感光性銀塩の割合は1~30モル%の範囲が好ましく、更に3~20モル%、特に5~15モル%の範囲が好ましい。混合する際に2種以上の有機銀塩水分散液と2種以上の感光性銀塩水分散液を混合することは、写真特性の調節のために好ましく用いられる方法である。

56

【0104】有機銀塩は所望の量で使用できるが、銀量として $0.1\sim5$ g/m²が好ましく、さらに好ましくは $1\sim3$ g/m²である。

【0105】本発明の熱現像感光材料には有機銀塩のた めの還元剤を含むことが好ましい。有機銀塩のための還 元剤は、銀イオンを金属銀に還元する任意の物質(好ま しくは有機物質)であってよい。このような還元剤は、 特開平11-65021号公報の段落番号0043~0 045や、欧州特許公開第0803764A1号公報の 第7ページ第34行~第18ページ第12行に記載され ている。本発明においては特にビスフェノール類環元剤 (例えば、1, 1-ビス(2-ヒドロキシ-3, 5-ジ メチルフェニル) -3, 5, 5-トリメチルヘキサン、 ーブチルフェノール)、2,2'ーメチレンビスー(4 -エチル-6-tert-ブチルフェノール)) が好ま しい。還元剤の添加量は0.01~5.0g/m²であることが 好ましく、 $0.1\sim3.0$ g/ m^2 であることがより好ましく、 画像形成層を有する面の銀1モルに対しては5~50%モル 含まれることが好ましく、10~40モル%で含まれること がさらに好ましい。還元剤は画像形成層に含有させるこ とが好ましい。

【0106】還元剤は溶液形態、乳化分散形態、固体微 粒子分散物形態など、いかなる方法で塗布液に含有せし め、感光材料に含有させてもよい。よく知られている乳 化分散法としては、ジブチルフタレート、トリクレジル フォスフェート、グリセリルトリアセテートあるいはジ エチルフタレートなどのオイル、酢酸エチルやシクロへ キサノンなどの補助溶媒を用いて溶解し、機械的に乳化 分散物を作製する方法が挙げられる。また、固体微粒子 分散法としては、還元剤の粉末を水等の適当な溶媒中に ボールミル、コロイドミル、振動ボールミル、サンドミ ル、ジェットミル、ローラーミルあるいは超音波によっ て分散し、固体分散物を作成する方法が挙げられる。 尚、その際に保護コロイド(例えば、ポリビニルアルコ ール)、界面活性剤(例えばトリイソプロピルナフタレ ンスルホン酸ナトリウム (3つのイソプロピル基の置換 位置の異なるものの混合物)などのアニオン性界面活性 剤) を用いてもよい。水分散物には防腐剤 (例えばベン ゾイソチアゾリノンナトリウム塩)を含有させることが できる。

50

ウム、イリジウムである。これら金属錯体は1種類でもよいし、同種金属及び異種金属の錯体を2種以上併用してもよい。好ましい含有率は銀1モルに対し 1×10^{3} モルから 1×10^{3} モルの範囲が好ましい。これらの金属錯体については特開平11-65021号公報段落番号 $018\sim0024$ に記載されている。

58

【0107】本発明に用いられる感光性ハロゲン化銀は、ハロゲン組成として特に制限はなく、塩化銀、塩臭化銀、臭化銀、ヨウ臭化銀、ヨウ塩臭化銀を用いることができる。粒子内におけるハロゲン組成の分布は均一であってもよく、ハロゲン組成がステップ状に変化したものでもよく、或いは連続的に変化したものでもよい。また、コア/シェル構造を有するハロゲン化銀粒子を好ましく用いることができる。構造として好ましくいものは2~5重構造であり、より好ましくは2~4重構造のコア/シェル粒子を用いることができる。また塩化銀または塩10臭化銀粒子の表面に臭化銀を局在させる技術も好ましく用いることができる。

【0112】本発明においてはその中でもハロゲン化銀 粒子中にイリジウム化合物を含有させることが好まし い。イリジウム化合物としては、例えば、ヘキサクロロ イリジウム、ヘキサアンミンイリジウム、トリオキザラ トイリジウム、ヘキサシアノイリジウム、ペンタクロロ ニトロシルイリジウム等が挙げられる。これらのイリジ ウム化合物は、水あるいは適当な溶媒に溶解して用いら れるが、イリジウム化合物の溶液を安定化させるために 一般によく行われる方法、すなわち、ハロゲン化水素水 溶液(例えば塩酸、臭酸、フッ酸等)、あるいはハロゲ ン化アルカリ(例えばKC1、NaC1、KBr、NaBr等)を添加 する方法を用いることができる。水溶性イリジウムを用 いる代わりにハロゲン化銀調製時に、あらかじめイリジ ウムをドープしてある別のハロゲン化銀粒子を添加して 溶解させることも可能である。これらイリジウム化合物 の添加量はハロゲン化銀1モル当たり1×10⁻⁶ モル~ 1×10^{-3} モルの範囲が好ましく、 1×10^{-7} モル~5 ×10⁻⁴ モルの範囲がより好ましい。

【0108】感光性ハロゲン化銀の形成方法は当業界ではよく知られており例えば、リサーチディスクロージャー1978年6月の第17029号、および米国特許第3,700,458号明細書に記載されている方法を用いることができるが、具体的にはゼラチンあるいは他のポリマー溶液中に銀供給化合物及びハロゲン供給化合物を添加することにより感光性ハロゲン化銀を調製し、その後で有機銀塩と混合する方法を用いる。

【0113】さらに本発明に用いられるハロゲン化銀粒子に含有することのできる金属原子(例えば[Fe(CN)6] *)、脱塩法、化学増感法については特開平11-84574号公報段落番号0046~0050、特開平11-65021号公報段落番号0025~0031に記載されている。

【0109】感光性ハロゲン化銀の粒子サイズは、画像形成後の白濁を低く抑える目的のために小さいことが好ましく具体的には 0.20μ m以下、より好ましくは $0.01\sim0.15\mu$ m、更に好ましくは $0.02\sim0.12\mu$ mがよい。ここでいう粒子サイズとは、ハロゲン化銀粒子が立方体あるいは八面体のいわゆる正常晶である場合、その他正常晶でない場合、例えば球状粒子、棒状粒子等の場合には、ハロゲン化銀粒子の体積と同等な球を考えたときの直径をいい、ハロゲン化銀粒子が平板状粒子である場合には主表面の投影面積と同面積の円像に換算したときの直径30をいう。

【0114】本発明に適用できる増感色素としてはハロゲン化銀粒子に吸着した際、所望の波長領域でハロゲン化銀粒子を分光増感できるもので、露光光源の分光特性に適した分光感度を有する増感色素を有利に選択することができる。増感色素及び添加法については、特開平11-65021号公報の段落番号0103~0109、特開平10-186572号公報一般式(II)で表される化合物、欧州特許公開第0803764A1号公報の第19ページ第38行〜第20ページ第35行に記載されている。本発明において増感色素をハロゲン化銀乳剤中に添加する時期は、脱塩工程後、塗布までの時期が好ましく、より好ましくは脱塩後から化学熟成の開始前までの時期である。

【0110】ハロゲン化銀粒子の形状としては立方体、 八面体、平板状粒子、球状粒子、棒状粒子、ジャガイモ 状粒子等を挙げることができるが、本発明においては特 に立方体状粒子が好ましい。ハロゲン化銀粒子のコーナ ーが丸まった粒子も好ましく用いることができる。感光 性ハロゲン化銀粒子の外表面の面指数(ミラー指数)に ついては特に制限はないが、分光増感色素が吸着した場 合の分光増感効率が高い[100]面の占める割合が高いこ とが好ましい。その割合としては50%以上が好ましく、6 40 5%以上がより好ましく、80%以上が更に好ましい。ミラ ー指数[100]面の比率は増感色素の吸着における[111]面 と[100]面との吸着依存性を利用したT. Tani; J. Imaging Sci., 29、165(1985年)に記載の方法により求めることが できる。

【0115】本発明における感光性ハロゲン化銀粒子は、硫黄増感法、セレン増感法もしくはテルル増感法にて化学増感されていることが好ましい。硫黄増感法、セレン増感法、テルル増感法に好ましく用いられる化合物としては公知の化合物、例えば、特開平7-128768号公報等に記載の化合物等を使用することができる。特に本発明においてはテルル増感が好ましく、テルル増

【0111】本発明で用いる感光性ハロゲン化銀粒子は、周期律表(第 $1\sim18$ 族までを示す)の第8族〜第10族の金属または金属錯体を含有する。周期律表の第8族〜第10族の金属または金属錯体の中心金属として好ましくは、ロジウム、レニウム、ルテニウム、オスミ

40

59

感剤としては例えばジアシルテルリド類、ビス(オキシカルボニル)テルリド類、ビス(カルバモイル)テルリド類、ジアシルテルリド類、ビス(オキシカルボニル)ジテルリド類、ビス(カルバモイル)ジテルリド類、P=Te結合を有する化合物、テルロカルボン酸塩類、テルロスルホナート類、P-Te結合を有する化合物、テルロカルボニル化合物などを用いることができる。具体的には、特開平11-65021号公報段落番号0030に記載の文献に記載の化合物を挙げることができる。特に特開平5-313284号公報中の一般式(II),(III),(IV)で示される化合物が好ましい。

【0116】本発明においては、化学増感は粒子形成後で塗布前であればいかなる時期でも可能であり、脱塩後、(1)分光増感前、(2)分光増感と同時、(3)分光増感後、(4)塗布直前等があり得る。特に分光増感後に行われることが好ましい。本発明で用いられる硫黄、セレンおよびテルル増感剤の使用量は、使用するハロゲン化銀粒子、化学熟成条件等によって変わるが、ハロゲン化銀1モル当たり $10^{-6}\sim10^{-2}$ モル、好ましくは $10^{-7}\sim10^{-3}$ モル程度を用いる。本発明における化学増感の条件としては特に制限はないが、pHとしては $5\sim8$ 、pAgとしては $40\sim95$ ℃、好ましくは $44\sim70$ ℃である。

【0117】本発明に用いられる感光材料中の感光性ハロゲン化銀乳剤は、一種だけでもよいし、二種以上(例えば、平均粒子サイズの異なるもの、ハロゲン組成の異なるもの、晶癖の異なるもの、化学増感の条件の異なるもの)併用してもよい。感度の異なる感光性ハロゲン化銀を複数種用いることで階調を調節することができる。これらに関する技術としては特開昭57-119341号公報、同53-106125号公報、同47-3929号公報、同48-55730号公報、同47-3929号公報、同50-73627号公報、同57-150841号公報などが挙げられる。感度差としてはそれぞれの乳剤で0.2 \log E以上の差を持たせることが好ましい。

【 0 1 1 8 】 感光性ハロゲン化銀の添加量は、感光材料 1 m^2 当たりの塗布銀量で示して、 $0.03\sim0.6 \text{ g/m}^2$ であることが好ましく、 $0.05\sim0.4 \text{ g/m}^2$ であることがさらに好ましく、 $0.1\sim0.4 \text{ g/m}^2$ であることが最も好ましく、有機銀塩1モルに対しては、感光性ハロゲン化銀 $0.01\sim0.5$ モルが好ましく、 $0.02\sim0.3$ モルがより好ましく、 $0.03\sim0.25$ モルが特に好ましい。

【0119】別々に調製した感光性ハロゲン化銀と有機 銀塩の混合方法及び混合条件については、それぞれ調製 終了したハロゲン化銀粒子と有機銀塩を高速撹拌機やボ ールミル、サンドミル、コロイドミル、振動ミル、ホモ ジナイザー等で混合する方法や、あるいは有機銀塩の調 製中のいずれかのタイミングで調製終了した感光性ハロ 50 ゲン化銀を混合して有機銀塩を調製する方法等があるが、本発明の効果が十分に現れる限りにおいては特に制限はない。

60

【0120】ハロゲン化銀の画像形成層塗布液中への好ましい添加時期は、塗布する180分前から直前、好ましくは60分前から10秒前にであるが、混合方法及び混合条件については本発明の効果が十分に現れる限りにおいては特に制限はない。具体的な混合方法としては添加流量とコーターへの送液量から計算した平均滞留時間を所望の時間となるようにしたタンクでの混合する方法やN. Harnby、M. F. Edwards、A. W. Nienow著、髙橋幸司訳"液体混合技術"(日刊工業新聞社刊、1989年)の第8章等に記載されているスタチックミキサーなどを使用する方法がある。

【0121】本発明に用いることのできるカブリ防止 剤、安定剤および安定剤前駆体としては、特開平10-62899号公報の段落番号0070、欧州特許公開第 0803764A1号公報の第 20ページ第57行~ 第21ページ第7行に記載の特許のものが挙げられる。 また、本発明に好ましく用いられるカブリ防止剤は有機 ハロゲン化物であり、これらについては、特開平11-65021号公報の段落番号0111~0112に記載 の特許に開示されているものが挙げられる。特に特開平 10-339934号公報の一般式(II)で表される有 機ポリハロゲン化合物(具体的にはトリブロモメチルナ フチルスルホン、トリブロモメチルフェニルスルホン、 トリブロモメチル (4-(2,4,6-トリメチルフェ ニルスルホニル)フェニル)スルホン等)が好ましい。 【0122】カブリ防止剤を感光材料に含有せしめる方 法としては、前記還元剤の含有方法に記載の方法が挙げ られ、有機ポリハロゲン化合物についても固体微粒子分 散物で添加することが好ましい。その他のカブリ防止剤 としては特開平11-65021号公報段落番号011 3の水銀(II)塩、同号公報段落番号0114の安息香 酸類が挙げられる。

【0123】本発明における熱現像感光材料はカブリ防止を目的としてアゾリウム塩を含有しても良い。アゾリウム塩としては、特開昭59-193447号公報記載の一般式(XI)で表される化合物、特公昭55-12581号公報記載の化合物、特開昭60-153039号公報記載の一般式III)で表される化合物が挙げられる。アゾリウム塩は感光材料のいかなる部位に添加しても良いが、添加層としては感光性層を有する面の層に添加することが好ましく、有機銀塩含有層に添加するよどが好ましく、有機銀塩含有層に添加する場合は有機銀塩調製時から塗布液調製時のいかなる工程で行っても良く、有機銀塩高有層に添加する場合は有機銀塩調製時から塗布液調製時のいかなる工程でも良いが有機銀塩調製後から塗布液調製時のいかなる工程でも良いが有機銀塩調製後から塗布液液、破粒子分散物などいかなる方法で行っても良い。また、微粒子分散物などいかなる方法で行っても良い。また、

増感色素、還元剤、色調剤など他の添加物と混合した溶液として添加しても良い。本発明においてアゾリウム塩の添加量としてはいかなる量でも良いが、銀1モル当たり 1×10^{-6} モル~2モルが好ましく、 1×10^{-6} モル~0.5モルがさらに好ましい。

【0124】本発明には現像を抑制あるいは促進させ現像を制御するため、分光増感効率を向上させるため、現像前後の保存性を向上させるためなどにメルカプト化合物、ジスルフィド化合物、チオン化合物を含有させることができ、特開平10-62899号公報の段落番号0067~0069、特開平10-186572号公報の一般式(I)で表される化合物及びその具体例として段落番号0033~0052、欧州特許公開第0803764A1号公報の第20ページ第36~56行に記載されている。中でもメルカプト置換複素芳香族化合物が好ましい。

【0125】本発明では色調剤の添加が好ましく、色調 剤については、特開平10-62899号公報の段落番 号0054~0055、欧州特許公開第0803764 A1号公報の第21ページ第23~48行に記載されて おり、特に、フタラジノン、フタラジノン誘導体もしく は金属塩、または4-(1-ナフチル)フタラジノン、6-クロ ロフタラジノン、5,7-ジメトキシフタラジノンおよび2, 3-ジヒドロ-1,4-フタラジンジオンなどの誘導体:フタ ラジノンとフタル酸誘導体(例えば、フタル酸、4-メチ ルフタル酸、4-ニトロフタル酸およびテトラクロロ無水 フタル酸など)との組合せ;フタラジン類(フタラジ ン、フタラジン誘導体もしくは金属塩、または4-(1-ナ フチル)フタラジン、6-イソプロピルフタラジン、6-t-ブチルフラタジン、6-クロロフタラジン、5,7-ジメトキ シフタラジンおよび2,3-ジヒドロフタラジンなどの誘導 体);フタラジン類とフタル酸誘導体(例えば、フタル 酸、4-メチルフタル酸、4-ニトロフタル酸およびテトラ クロロ無水フタル酸など)との組合せが好ましく、特に フタラジン類とフタル酸誘導体の組合せが好ましい。

【0126】感光性層に用いることのできる可塑剤および潤滑剤については特開平11-65021号公報段落番号0117、超硬調画像形成のための超硬調化剤については、同号公報段落番号0118、特開平11-223898号公報段落番号0136~0193、特願平11-87297号明細書の式(H)、式(1)~(3)、式(A)、(B)の化合物、特願平11-91652号明細書記載の一般式(III)~(V)の化合物(具体的化合物:化21~化24)、硬調化促進剤については特開平11-65021号公報段落番号0194~0195に記載されている。造核剤の添加方法や量については特開平11-223898号公報段落番号0182~0183に記載されている。

【0127】蟻酸や蟻酸塩を強いかぶらせ物質として用 50

いるには、感光性ハロゲン化銀を含有する画像形成層を 有する側に銀1モル当たり5ミリモル以下、さらには1 ミリモル以下で含有することが好ましい。

【0128】本発明の熱現像感光材料で造核剤を用いる 場合には五酸化二リンが水和してできる酸またはその塩 を併用して用いることが好ましい。五酸化二リンが水和 してできる酸またはその塩としては、メタリン酸 (塩)、ピロリン酸(塩)、オルトリン酸(塩)、三リ ン酸(塩)、四リン酸(塩)、ヘキサメタリン酸(塩) などを挙げることができる。特に好ましく用いられる五 酸化二リンが水和してできる酸またはその塩としては、 オルトリン酸(塩)、ヘキサメタリン酸(塩)を挙げる ことができる。具体的な塩としてはオルトリン酸ナトリ ウム、オルトリン酸二水素ナトリウム、ヘキサメタリン 酸ナトリウム、ヘキサメタリン酸アンモニウムなどがあ る。五酸化二リンが水和してできる酸またはその塩の使 用量(感光材料1 m² あたりの塗布量) は感度やカブリ などの性能に合わせて所望の量でよいが、0.1~50 0 mg/m^2 が好ましく、 $0.5 \sim 100 \text{ mg/m}^2$ がより 好ましい。

【0129】本発明における熱現像感光材料は画像形成 層の付着防止などの目的で表面保護層を設けることがで きる。表面保護層については、特開平11-65021 号公報段落番号0119~0120に記載されている。 表面保護層のバインダーとしてはゼラチンが好ましいが ポリビニルアルコール (PVA) を用いることも好まし い。PVAとしては、完全けん化物のPVA-105 [ポリビニルアルコール (PVA) 含有率94.0質量 % 以上、けん化度98.5±0.5モル%、酢酸ナト リウム含有率1.5質量%以下、揮発分5.0質量% 以下、粘度(4質量%、20℃)5.6±0.4CP S]、部分けん化物のPVA-205 [PVA含有率9 4. 0質量% 、けん化度88. 0±1. 5モル%、酢 酸ナトリウム含有率1.0質量% 、揮発分5.0質量 % 、粘度 (4質量% 、20℃) 5. 0±0. 4CP S]、変性ポリビニルアルコールのMP-102、MP -202, MP-203, R-1130, R-2105(以上、クラレ(株)製の商品名)などが挙げられる。 保護層(1層当たり)のポリビニルアルコール塗布量 (支持体 1 m^2 当たり) としては $0.3 \sim 4.0 \text{ g/m}^2$ が好まし く、 $0.3\sim 2.0g/m^2$ がより好ましい。

【0130】特に寸法変化が問題となる印刷用途に本発明の熱現像感光材料を用いる場合には、保護層やバック層にもポリマーラテックスを用いることが好ましい。このようなポリマーラテックスについては「合成樹脂エマルジョン(奥田平、稲垣寛編集、高分子刊行会発行(1978))」、「合成ラテックスの応用(杉村孝明、片岡靖男、鈴木聡一、笠原啓司編集、高分子刊行会発行(1993))」、「合成ラテックスの化学(室井宗一著、高分子刊行会発行(1970))」などにも記載さ

層(通常は支持体に隣接した層)中に有機銀塩およびハロゲン化銀を含み、第2層または両層中にいくつかの他の成分を含まなければならない。しかし、全ての成分を含む単一乳剤層および保護トップコートを含んでなる二層の構成も考えられる。多色感光性熱現像写真材料の構成は、各色についてこれらの二層の組合せを含んでよく、また、米国特許第4,708,928号明細書に記載されているように単一層内に全ての成分を含んでいてもよい。多染料多色感光性熱現像写真材料の場合、各乳剤層は、一般に、米国特許第4,460,681号明細書に記載されているように、各感光性層の間に官能性もしく

区別されて保持される。 【0135】感光性層には色調改良、レーザー露光時の 干渉縞発生防止、イラジエーション防止の観点から各種 染料や顔料を用いることができる。これらについては国 際公開WO98/36322号公報に詳細に記載されて いる。感光性層に用いる好ましい染料および顔料として はアントラキノン染料、アゾメチン染料、インドアニリ ン染料、アゾ染料、アントラキノン系のインダントロン 顔料(C.I. Pigment Blue 60など)、フタロシアニン顔料 (C. I. Pigment Blue 15等の銅フタロシアニン、C. I. Pi gment Blue 16等の無金属フタロシアニンなど)、染付け レーキ顔料系のトリアリールカルボニル顔料、インジ ゴ、無機顔料(群青、コバルトブルーなど)が挙げられ る。これらの染料や顔料の添加法としては、溶液、乳化 物、固体微粒子分散物、高分子媒染剤に媒染された状態 などいかなる方法でも良い。これらの化合物の使用量は 目的の吸収量によって決められるが、一般的に感光材料

は非官能性のバリアー層を使用することにより、互いに

【0136】本発明においてはアンチハレーション層を感光性層に対して光源から遠い側に設けることができる。アンチハレーション層については特開平11-65021号公報段落番号0123~0124に記載されている。

1m² 当たり1μg~1gの範囲で用いることが好ましい。

【0137】本発明では熱現像感光材料の非感光性層に消色染料と塩基プレカーサーとを添加して、非感光性層をフィルター層またはアンチハレーション層として機能させることが好ましい。熱現像感光材料は一般に、感光性層に加えて非感光性層を有する。非感光性層は、その配置から(1)感光性層の上(支持体よりも遠い側)に設けられる保護層、(2)複数の感光性層の間や感光性層と保護層の間に設けられる中間層、(3)感光性層を支持体との間に設けられる下塗り層、(4)感光性層の反対側に設けられるバック層に分類できる。フィルター層は、(1)または(2)の層として感光材料に設けられる。アンチハレーション層は、(3)または(4)の層として感光材料に設けられる。

【0138】消色染料と塩基プレカーサーとは、同一の非感光性層に添加することが好ましい。ただし、隣接す

れ、具体的にはメチルメタクリレート(33.5質量%)/エ チルアクリレート(50質量%)/メタクリル酸(16.5質量 %) コポリマーのラテックス、メチルメタクリレート(4 7.5質量%)/ブタジエン(47.5質量%)/イタコン酸(5質 量%) コポリマーのラテックス、エチルアクリレート/ メタクリル酸のコポリマーのラテックス、メチルメタク リレート(58.9質量%)/2-エチルヘキシルアクリレー ト(25.4質量%)/スチレン(8.6質量%)/2ーヒドロキ シエチルメタクリレート(5.1質量%)/アクリル酸(2.0 質量%)コポリマーのラテックスなどが挙げられる。さ らに、保護層用のバインダーとして、特願平11-68 72号明細書のポリマーラテックスの組み合わせ、特願 平11-143058号明細書の段落番号0021~0 025に記載の技術、特願平11-6872号明細書の 段落番号0027~0028に記載の技術、特願平10 -199626号明細書の段落番号0023~0041 に記載の技術を適用してもよい。

【0131】画像形成層塗布液の調製温度は30~65℃がよく、さらに好ましい温度は35℃以上60℃未満、より好ましい温度は35~55℃である。また、ポリマーラテックス添加直後の画像形成層塗布液の温度が30~65℃で維持されることが好ましい。また、ポリマーラテックス添加前に還元剤と有機銀塩が混合されていることが好ましい。

【0132】本発明における有機銀塩含有流体または熱画像形成層塗布液は、いわゆるチキソトロピー流体であることが好ましい。チキソトロピー性とは剪断速度の増加に伴い、粘度が低下する性質を言う。粘度測定にはいかなる装置を使用してもよいが、レオメトリックスファーイースト株式会社製RFSフルードスペクトロメーターが好ましく用いられ25℃で測定される。ここで、本発明における有機銀塩含有流体もしくは熱画像形成層塗布液は剪断速度0.15⁻¹における粘度は400~100,000mPa・sが好ましく、さらに好ましくは500~20,000 mPa・sである。また、剪断速度10005⁻¹においては1~200 mPa・sが好ましく、さらに好ましくは5~80 mPa・sである。

【0133】チキソトロピー性を発現する系は各種知られており高分子刊行会編「講座・レオロジー」、室井、森野共著「高分子ラテックス」(高分子刊行会発行)などに記載されている。流体がチキソトロピー性を発現させるには固体微粒子を多く含有することが必要である。また、チキソトロピー性を強くするには増粘線形高分子を含有させること、含有する固体微粒子の異方形でアスペクト比が大きくすること、アルカリ増粘、界面活性剤の使用などが有効である。

【0134】熱現像写真用乳剤は、支持体上に一またはそれ以上の層で構成される。一層の構成は有機銀塩、ハロゲン化銀、現像剤およびバインダー、ならびに色調剤、被覆助剤および他の補助剤などの所望による追加の材料を含まなければならない。二層の構成は、第1乳剤

40

る二つの非感光性層に別々に添加してもよい。また、二 つの非感光性層の間にバリアー層を設けてもよい。

【0139】消色染料を非感光性層に添加する方法としては、溶液、乳化物、固体微粒子分散物あるいはポリマー含浸物を非感光性層の塗布液に添加する方法が採用できる。また、ポリマー媒染剤を用いて非感光性層に染料を添加してもよい。これらの添加方法は、通常の熱現像感光材料に染料を添加する方法と同様である。ポリマー含浸物に用いるラテックスについては、米国特許4199363号明細書、西独特許公開25141274号公報、同2541230号公報、欧州特許公開029104号公報および特公昭53-41091号公報に記載がある。また、ポリマーを溶解した溶液中に染料を添加する乳化方法については、国際公開WO88/00723号公報に記載がある。

【0140】消色染料の添加量は、染料の用途により決定する。一般には、目的とする波長で測定したときの光学濃度(吸光度)が0.1を越える量で使用する。光学濃度は、 $0.2\sim2$ であることが好ましい。このような光学濃度を得るための染料の使用量は、一般に $0.001\sim1$ g/ 2 程度であり、特に好ましくは、 $0.01\sim0.2$ g/ 2 程度である。

【0141】なお、このように染料を消色すると、光学 濃度を0.1以下に低下させることができる。二種類以 上の消色染料を、熱消色型記録材料や熱現像感光材料に おいて併用してもよい。同様に、二種類以上の塩基プレ カーサーを併用してもよい。

【0142】本発明における熱現像感光材料は、支持体の一方の側に少なくとも1層のハロゲン化銀乳剤を含む感光性層を有し、他方の側にバック層を有する、いわゆる片面感光材料であることが好ましい。

【0143】本発明において、搬送性改良のためにマット剤を添加することが好ましく、マット剤については、特開平11-65021号公報段落番号 $0126\sim0127$ に記載されている。マット剤は感光材料 $1m^2$ 当たりの塗布量で示した場合、好ましくは $1\sim400$ mg/ m^2 、より好ましくは $5\sim300$ mg/ m^2 である。また、乳剤面のマット度は星屑故障が生じなければいかようでも良いが、ベック平滑度が $30\sim2000$ 秒が好ましく、特に $40\sim1500$ 秒が好ましい。

【0144】本発明においてバック層のマット度としてはベック平滑度が10~1200秒が好ましく、20~800秒が好ましく、さらに好ましくは40~500秒である。

【0145】本発明において、マット剤は感光材料の最外表面層もしくは最外表面層として機能する層、あるいは外表面に近い層に含有されるのが好ましく、またいわゆる保護層として作用する層に含有されることが好ましい。

【0146】本発明に適用することのできるバック層については特開平11-65021号公報段落番号012 50

8~0130に記載されている。

【0147】感光性層、保護層、バック層など各層には 硬膜剤を用いても良い。硬膜剤の例としてはT. H. James 著 "THE THEORY OF THE PHOTOGRAPHIC PROCESS FOURTH EDITION" (Macmillan Publishing Co., Inc. 刊、1977年刊) 77頁から87頁に記載の各方法があり、同書78頁など 記載の多価金属イオン、米国特許 4, 281, 060 号明細書、特開平 6-208193 号公報などのポリイソシアネート類、米国特許 4, 791, 042 号明細書などのエポキシ化合物類、特開昭 62-89048 号公報などのビニルスルホン系化合物類が好ましく用いられる。

66

【0148】硬膜剤は溶液として添加され、この溶液の保護層塗布液中への添加時期は、塗布する180分前から直前、好ましくは60分前から10秒前であるが、混合方法及び混合条件については本発明の効果が十分に現れる限りにおいては特に制限はない。具体的な混合方法としては添加流量とコーターへの送液量から計算した平均滞留時間を所望の時間となるようにしたタンクでの混合する方法やN. Harnby、M. F. Edwards、A. W. Nienow著、高橋幸司訳"液体混合技術"(日刊工業新聞社刊、1989年)の第8章等に記載されているスタチックミキサーなどを使用する方法がある。

【0149】本発明の熱現像感光材料は、熱現像処理前の膜面pHが6.0以下であることが好ましく、さらに好ましくは5.5以下である。その下限には特に制限はないが、3程度である。膜面pHの調節はフタル酸誘導体などの有機酸や硫酸などの不揮発性の酸、アンモニアなどの揮発性の塩基を用いることが、膜面pHを低減させるという観点から好ましい。特にアンモニアは揮発しやすく、塗布する工程や熱現像される前に除去できることから低膜面pHを達成する上で好ましい。なお、膜面pHの測定方法は、特願平11-87297号明細書の段落番号0123に記載されている。

【0150】本発明に適用できる界面活性剤については、特開平11-65021号公報段落番号0132、溶剤については同号公報段落番号0133、支持体については同号公報段落番号0134、帯電防止又は導電層については同号公報段落番号0135、カラー画像を得る方法については同号公報段落番号0136に記載されている

【0151】透明支持体は二軸延伸時にフィルム中に残存する内部歪みを緩和させ、熱現像処理中に発生する熱収縮歪みをなくすために、130~185℃の温度範囲で熱処理を施したポリエステル、特にポリエチレンテレフタレートが好ましく用いられる。医療用の熱現像感光材料の場合、透明支持体は青色染料(例えば、特開平8~240877号公報実施例記載の染料-1)で着色されていてもよいし、無着色でもよい。支持体には、特開平11~84574号公報の水溶性ポリエステル、同10

-186565号公報のスチレンブタジエン共重合体、 特願平11-106881号明細書段落番号0063~ 0080の塩化ビニリデン共重合体などの下塗り技術を 適用することが好ましい。また、帯電防止層若しくは下 塗りについて特開昭56-143430号公報、同56 -143431号公報、同58-62646号公報、同 56-120519号公報、特開平11-84573号 公報の段落番号0040~0051、米国特許第5,5 75,957号明細書、特開平11-223898号公 報の段落番号0078~0084に記載の技術を適用す 10 ることができる。

【0152】熱現像感光材料は、モノシート型(受像材 料のような他のシートを使用せずに、熱現像感光材料上 に画像を形成できる型)であることが好ましい。

【0153】熱現像感光材料には、さらに、酸化防止 剤、安定化剤、可塑剤、紫外線吸収剤あるいは被覆助剤 を添加してもよい。各種の添加剤は、感光性層あるいは 非感光性層のいずれかに添加する。それらについて国際 公開WO98/36322号、欧州特許公開第8037 64A1号公報、特開平10-186567号公報、同 10-18568号公報等を参考にすることができる。

【0154】本発明における熱現像感光材料はいかなる 方法で塗布されても良い。具体的には、エクストルージ ョンコーティング、スライドコーティング、カーテンコ ーティング、浸漬コーティング、ナイフコーティング、 フローコーティング、または米国特許第2,681,2 94号明細書に記載の種類のホッパーを用いる押出コー ティングを含む種々のコーティング操作が用いられ、St ephen F. Kistler、Petert M. Schweizer著"LIQUID FI LM COATING" (CHAPMAN & HALL社刊、1997年)399頁から5 30 36頁記載のエクストルージョンコーティング、またはス ライドコーティング好ましく用いられ、特に好ましくは スライドコーティングが用いられる。スライドコーティ ングに使用されるスライドコーターの形状の例は同書42 7頁のFigure 11b.1にある。また、所望により同書399頁 から536頁記載の方法、米国特許第2,761,791 号明細書および英国特許第837,095号明細書に記 載の方法により2層またはそれ以上の層を同時に被覆す ることができる。

【0155】本発明の熱現像感光材料に用いることので きる技術としては、欧州特許公開第803764A1号 公報、同第883022A1号公報、国際公開WO98 /36322号公報、特開昭56-62648号公報、 同58-62644号公報、特開平9-281637号 公報、同9-297367号公報、同9-304869 号公報、同9-311405号公報、同9-32986 5号公報、同10-10669号公報、同10-628 99号公報、同10-69023号公報、同10-18 6568号公報、同10-90823号公報、同10-171063号公報、同10-186565号公報、同 50 いることができる。レーザー出力としては、ImW以上の

10-186567号公報、同10-186569号公 報~同10-186572号公報、同10-19797 4号公報、同10-197982号公報、同10-19 7983号公報、同10-197985号公報~同10 -197987号公報、同10-207001号公報、 同10-207004号公報、同10-221807号 公報、同10-282601号公報、同10-2888 23号公報、同10-288824号公報、同10-3 07365号公報、同10-312038号公報、同1 0-339934号公報、同11-7100号公報、同 11-15105号公報、同11-24200号公報、 同11-24201号公報、同11-30832号公 報、同11-84574号公報、同11-65021号 公報、同11-125880号公報、同11-1296 29号公報、同11-133536号公報~同11-1 33539号公報、同11-133542号公報、同1 1-133543号公報も挙げられる。

【0156】本発明の熱現像感光材料はいかなる方法で 現像されても良いが、通常イメージワイズに露光した熱 現像感光材料を昇温して現像される。好ましい現像温度 としては80~250℃であり、さらに好ましくは100~140 ℃である。現像時間としては1~180秒が好ましく、10~ 90秒がさらに好ましく、10~40秒が特に好ましい。

【0157】熱現像の方式としてはプレートヒーター方 式が好ましい。プレートヒーター方式による熱現像方式 とは特開平11-133572号公報に記載の方法が好 ましく、潜像を形成した熱現像感光材料を熱現像部にて 加熱手段に接触させることにより可視像を得る熱現像装 置であって、前記加熱手段がプレートヒータからなり、 かつ前記プレートヒータの一方の面に沿って複数個の押 えローラが対向配設され、前記押えローラと前記プレー トヒータとの間に前記熱現像感光材料を通過させて熱現 像を行うことを特徴とする熱現像装置である。プレート ヒータを2~6段に分けて先端部については1~10℃程 度温度を下げることが好ましい。このような方法は特開 昭54-30032号公報にも記載されており、熱現像 感光材料に含有している水分や有機溶媒を系外に除外さ せることができ、また、急激に熱現像感光材料が加熱さ れることでの熱現像感光材料の支持体形状の変化を押さ えることもできる。

【0158】本発明の感光材料はいかなる方法で露光さ れても良いが、露光光源としてレーザー光が好ましい。 本発明によるレーザー光としては、ガスレーザー(Ar'、 He-Ne)、YAGレーザー、色素レーザー、半導体レーザー などが好ましい。また、半導体レーザーと第2高調波発 生素子などを用いることもできる。好ましくは赤~赤外 発光のガス若しくは半導体レーザーである。レーザー光 はシングルモードレーザーが利用できるが、特開平11 -65021号公報段落番号0140に記載の技術を用

ものが好ましく、10mW以上のものがより好ましく、40mW 以上の高出力のものが更に好ましい。その際、複数のレ ーザーを合波してもよい。レーザー光の径としてはガウ シアンビームの1/e² スポットサイズで30~200 μ m程度と することができる。露光部及び熱現像部を備えたレーザ ーイメージャーとしては富士メディカルドライレーザー イメージャーFM-DP Lを挙げることができる。F M-DPLに関しては、Fuji Medical Review No. 8, pag e 39~55に記載されており、それらの技術は本発明の熱 現像感光材料のレーザーイメージャーとして適用するこ とは言うまでもない。また、DICOM規格に適応したネッ トワークシステムとして富士メディカルシステムが提案 した「AD network」の中でのレーザーイメージャー用の 熱現像感光材料としても適用することができる。

【0159】本発明の熱現像感光材料は、銀画像による 黒白画像を形成し、医療診断用の熱現像感光材料、工業 写真用熱現像感光材料、印刷用熱現像感光材料、COM 用の熱現像感光材料として使用されることが好ましい。 これらの使用において、形成された黒白画像をもとにし て、医療診断用では富士写真フイルム(株)製の複製用 フィルムMI-Dupに複製画像を形成したり、印刷用では富 士写真フイルム(株) 製の返し用フイルムDO-175, PDO-1 00やオフセット印刷版に画像を形成するためのマスクと して使用できることは言うまでもない。

[0160]

【実施例】以下に実施例および試験例を挙げて本発明を さらに具体的に説明する。以下の実施例に示す材料、試 薬、割合、操作等は、本発明の精神から逸脱しない限り 適宜変更することができる。したがって、本発明の範囲 は以下に示す具体例に制限されるものではない。

【0161】(合成例1) 化合物例P-3の合成 ガラス製オートクレーブ(耐圧硝子工業(株)製TEM-V1 000) にスチレン90g、アクリル酸3g、蒸留水160 g、界面活性剤(サンデットBL(三洋化成(株)製))2 g、を入れて窒素気流下で1時間攪拌した。その後反応容 器を密閉してブタジエン7gを添加して60℃まで昇温 した。ここに過硫酸カリウム水溶液(5%)を10g添加 して、そのまま10時間攪拌して反応させた。反応後温 度を室温まで下た後、蒸留水60gを加えて30分撹拌 して乳白色液体のラテツクスgを327gを得た。この 40 分散液は不揮発分30.2質量%を含む平均粒子径76 nmの微細ラテックス液であった。粒子サイズはコールタ*

《下塗り支持体の作成》

(1) 下途層塗布液の作成

処方1 (感光層側下塗り層用)

高松油脂(株)製ペスレジンA-515GB(30質量%溶液)

ポリエチレングリコールモノノニルフェニルエーテル

(平均エチレンオキシド数=8.5) 10質量%溶液

綜研化学(株)製 MP-1000(ポリマー微粒子、平均粒径0.4μm) 0.91g 蒸留水 744ml

30

* 一社粒子測定装置N4を用いて動的光散乱法により評価 した。

【0162】(合成例2) 化合物例P-7の合成 冷却管と攪拌装置を取り付けた500ml三ツロフラスコ に、界面活性剤としてドデシル硫酸ナトリウム2gを蒸 留水250mlに溶解した溶液を入れ、次いでスチレン8 0g、2-エチルヘキシルアクリレート15gとアクリ ル酸5gの混合溶液を加え、窒素気流下で200rpmの 速度で攪拌した。この反応溶液を75℃に加熱し、過硫 10 酸カリウム O. 2gを蒸留水 10mlに溶解した溶液を添 加して2時間重合させた。さらに過硫酸カリウム0.2 gを蒸留水10mlに溶解した溶液を添加して2時間重合 させた。この反応液を室温まで冷却し、分画分子量1万 のセルロース膜を用いて透析し、過剰な界面活性剤や無 機塩類を除去した後、減圧濃縮し、濾過にて不溶分を除 去して微乳濁白色の分散液380gを得た。この分散液 は不揮発分26.3質量%を含む平均粒子径66nmの微 細ラテックス液であった。

【0163】(実施例1)

《PET支持体の作成》テレフタル酸とエチレングリコー ルを用い、常法に従い固有粘度IV=0.66(フェノール/テ トラクロルエタン=6/4 (重量比) 中25℃で測定) のPET を得た。これをペレット化した後130℃で4時間乾燥し、 300℃で溶融後T型ダイから押し出して急冷し、熱固定後 の膜厚が175μmになるような厚みの未延伸フィルムを作 成した。

【0164】これを、周速の異なるロールを用い3.3倍 に縦延伸、ついでテンターで4.5倍に横延伸を実施し た。この時の温度はそれぞれ、110℃、130℃であった。 この後、240℃で20秒間熱固定後これと同じ温度で横方 向に4%緩和した。この後テンターのチャック部をスリッ トした後、両端にナール加工を行い、4kg/cm^{*}で巻き取 り、厚み175μmのロールを得た。

【0165】《表面コロナ処理》ピラー社製ソリッドス テートコロナ処理機6KVAモデルを用い、支持体の両面を 室温下において20m/分で処理した。この時の電流、電圧 の読み取り値から、支持体には0.375kV・A・分/m²の処 理がなされていることがわかった。この時の処理周波数 は9.6kHz、電極と誘電体ロールのギャップクリアランス は1.6mmであった。

234 g

21.5 g

[0166]

[0167]

処方2 (バック面第1層用)

ブタジエンースチレン共重合体ラテックス 158 g

(固形分40質量%、ブタジエン/スチレン重量比=32/68)

2. 4-ジクロロー6-ヒドロキシーS-

トリアジンナトリウム塩 8質量%水溶液 20g

ラウリルベンゼンスルホン酸ナトリウムの1質量% 水溶液

蒸留水 854m1

[0168]

処方3 (バック面側第2層用)

SnO₂/SbO (9/1重量比、平均粒径0.038 μm、17質量%分散物) 84 g ゼラチン(10%水溶液) 89.2g

信越化学(株)製 メトローズTC-5(2%水溶液) 8.6g

綜研化学(株)製 MP-1000(ポリマー微粒子) 0.01g 10ml

ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムの1質量% 水溶液 NaOH (1%)

プロキセル(ICI社製)

蒸留水

805ml

【0169】《下塗り支持体の作成》上記厚さ175 µ mの2軸延伸ポリエチレンテレフタレート支持体の両面 それぞれに、上記コロナ放電処理を施した後、片面(感 光性層面) に下塗り塗布液処方1をワイヤーバーでウエ ット塗布量が6.6ml/m² (片面当たり) になるように塗布 して180 ℃で5分間乾燥し、ついでこの裏面(バック 面)に下塗り塗布液処方2をワイヤーバーでウエット塗 布量が5.7ml/m²になるように塗布して180 ℃で5分間乾 燥し、更に裏面 (バック面) に下塗り塗布液処方3をワ イヤーバーでウエット塗布量が7.7m1/m²になるように塗 布して180 ℃で6分間乾燥して下塗り支持体を作成し

【0170】《バック面塗布液の調製》

(1) 塩基プレカーサーの固体微粒子分散液(a)の調製 塩基プレカーサー化合物11を64g、ジフェニルスルホン を28gおよび花王(株)製界面活性剤デモールN 10gを蒸 留水220mlと混合し、混合液をサンドミル(1/4Gallonサ ンドグラインダーミル、アイメックス(株)製)を用い てビーズ分散し、平均粒子径0.2μmの、塩基プレカー サー化合物の固体微粒子分散液(a)を得た。

【0171】(2)染料固体微粒子分散液の調製 シアニン染料化合物13を9.6gおよびP-ドデシルベンゼン スルホン酸ナトリウム5.8gを蒸留水305mlと混合し、混 合液をサンドミル(1/4 Gallonサンドグラインダーミ ル、アイメックス(株)製)を用いてビーズ分散して平 均粒子径0.2 μmの染料固体微粒子分散液を得た。

【0172】(3)ハレーション防止層塗布液の調製 ゼラチン17g、ポリアクリルアミド9.6g、上記塩基プレ カーサーの固体微粒子分散液(a)70g、上記染料固体微粒 子分散液56g、ポリメチルメタクリレート微粒子(平均 粒子サイズ6.5μm)1.5g、ベンゾイソチアゾリノン0.03 g、ポリエチレンスルホン酸ナトリウム2.2g、青色染料

化合物14を0.2g、水を844m1混合し、ハレーション防止 20 層塗布液を調製した。

6m1

1ml

10ml

【0173】(4)バック面保護層塗布液の調製 容器を40℃に保温し、ゼラチン50g、ポリスチレンスル ホン酸ナトリウム0.2g、N,N-エチレンビス (ビニルスル ホンアセトアミド) 2.4g、t-オクチルフェノキシエトキ シエタンスルホン酸ナトリウムlg、ベンゾイソチアゾリ ノン30mg、N-パーフルオロオクチルスルホニル-N-プロ ピルアラニンカリウム塩37mg、ポリエチレングリコール モノ (N-パーフルオロオクチルスルホニル-N-プロピル-2-アミノエチル) エーテル[エチレンオキサイド平均重 合度15]0.15g、C₈F₁₇ SO₃K 32mg、C₈F₁₇ SO₂N(C₃H₇)(CH₂C H₂O)₄(CH₂)₄-SO₃Na 64mg、アクリル酸/エチルアクリレ ート共重合体(共重合重量比5/95) 8.8g、エアロゾー ルOT (アメリカンサイアナミド社製) 0.6g、流動パラフ ィン乳化物を流動パラフィンとして1.8g、水を950ml混 合してバック面保護層塗布液とした。

【0174】《ハロゲン化銀乳剤1の調製》蒸留水1421 mlに1質量%臭化カリウム溶液3.1mlを加え、さらに1N硫 酸を3.5m1、フタル化ゼラチン31.7gを添加した液をチタ ンコートしたステンレス製反応壺中で攪拌しながら、34 ℃に液温を保ち、硝酸銀22.22gに蒸留水を加え95.4m1に 希釈した溶液Aと臭化カリウム26.3gを蒸留水にて容量1 61mlに希釈した溶液Bを一定流量で45秒間かけて全量添 加した。その後3.5質量%の過酸化水素水溶液を10ml添 加し、さらにベンツイミダゾールの10質量%水溶液を1 0.8ml添加した。さらに、硝酸銀51.86gに蒸留水を加え3 17.5mlに希釈した溶液Cと臭化カリウム45.8gを蒸留水 にて容量400mlに希釈した溶液Dをコントロールドダブ ルジェット法にて添加した。溶液Cは一定流量で20分間 かけて全量添加し、溶液DはpAgを8.1に維持しながらコ 50 ントロールドダブルジェット法で添加した。銀1モル当

たり 1×10^{-4} モルになるよう六塩化イリジウム(III)酸カリウム塩を溶液Aおよび溶液Bを添加しはじめてから10分後に全量添加した。また、溶液Aを添加終了の5秒後に六シアン化鉄(II)カリウム水溶液を銀1モル当たり 3×10^{-4} モル全量添加した。1N硫酸を用いてpHを3.8に調整し、攪拌を止め、沈降/脱塩/水洗工程をおこなった。1N水酸化ナトリウムを用いてpH5.9の調整し、pAg8.0のハロゲン化銀分散物を作成した。

【0175】上記乳剤を38℃に攪拌しながら維持して、0.34%1,2-ベンゾイソチアゾリン-3-オンのメタノール溶液を5m1加え、40分後に分光増感色素 Aのメタノール溶液を銀1モル当たり1×10⁻³ モル加え、1分後に47℃に昇温した。昇温の20分後にベンゼンチオスルホン酸ナトリウムを銀1モルに対して 7.6×10^{-5} モル加え、さらに5分後にテルル増感剤Bを銀1モル当たり 1.9×10^{-4} モル加え て91分間熟成した。N,N'-ジヒドロキシ-N''-ジエチルメラミンの0.8質量%メタノール溶液1.3cを加え、さらに4分後に、5-メチル-2-メルカプトベンヅイミダゾールを銀1モル当たり 3.7×10^{-3} モル及び1-フェニル-2-ヘプチル・3-メルカプト-3-メルカプト-3-エルを添加して、ハロゲン化銀乳剤1を作成した。

【0176】調製できたハロゲン化銀乳剤中の粒子は、平均球相当径0.046μm、球相当径の変動係数20%の純臭化銀粒子であった。粒子サイズ等は、電子顕微鏡を用い1000個の粒子の平均から求めた。この粒子の[100]面比率は、クベルカムンク法を用いて80%と求められた。

【0177】《ハロゲン化銀乳剤2の調製》ハロゲン化 銀乳剤1の調製において、粒子形成時の液温34℃を49℃ に変更し、溶液Cの添加時間を30分にして、六シアノ鉄 30 (II)カリウムを除去した以外は同様にして、ハロゲン 化銀乳剤2の調製を行った。ハロゲン化銀乳剤1と同様 に沈殿/脱塩/水洗/分散を行った。更に分光増感色素 Aの添加量を銀1モル当たり7.5×10⁻⁴ モル、テルル増感 剤Bの添加量を銀1モル当たり1.1×10⁻¹ モル、1-フェニ ル-2-ヘプチル-5-メルカプト-1.3.4-トリアゾールを銀 1モルに対して3.3×10³ モルに変えた以外は乳剤1と 同様にして分光増感、化学増感及び5-メチル-2-メルカ プトベンヅイミダゾール、1-フェニル-2-ヘプチル-5-メ ルカプト-1,3,4-トリアゾールの添加を行い、ハロゲン 化銀乳剤2を得た。ハロゲン化銀乳剤2の乳剤粒子は、 平均球相当径0.080 μm、球相当径の変動係数20%の純臭 化銀立方体粒子であった。

【0178】《ハロゲン化銀乳剤3の調製》ハロゲン化銀乳剤1の調製において、粒子形成時の液温34℃を27℃に変更する以外は同様にして、ハロゲン化銀乳剤3の調製を行った。また、ハロゲン化銀乳剤1と同様に沈殿/脱塩/水洗/分散を行った。分光増感色素Aの固体分散物(ゼラチン水溶液)の添加量を銀1モル当たり6×10⁻³ モル、テルル増感剤Bの添加量を銀1モル当たり5.2×10⁻⁴

モルに変えた以外は乳剤 1 と同様にして、ハロゲン化銀乳剤 3 を得た。ハロゲン化銀乳剤 3 の乳剤粒子は、平均球相当径 $0.038\,\mu\,\mathrm{m}$ 、球相当径の変動係数20%の純臭化銀立方体粒子であった。

【0179】《塗布液用混合乳剤Aの調製》ハロゲン化銀乳剤1を70質量%、ハロゲン化銀乳剤2を15質量%、ハロゲン化銀乳剤3を15質量%溶解し、ベンゾチアゾリウムヨーダイドを1質量%水溶液にて銀1モル当たり7×10⁻³ モル添加した。

【0180】《りん片状脂肪酸銀塩の調製》ヘンケル社 製ベヘン酸(製品名Edenor C22-85R) 87.6g、蒸留水423 ml、5N-NaOH水溶液49.2ml、tert-ブタノール120mlを混 合し、75℃にて1時間攪拌し反応させ、ベヘン酸ナトリ ウム溶液を得た。別に、硝酸銀40.4gの水溶液206.2ml (pH4.0) を用意し、10℃にて保温した。635m1の蒸留水 と30mlのtertーブタノールを入れた反応容器を30℃に保 温し、撹拌しながら先のベヘン酸ナトリウム溶液の全量 と硝酸銀水溶液の全量を流量一定でそれぞれ62分10秒と 60分かけて添加した。このとき、硝酸銀水溶液添加開始 後7分20秒間は硝酸銀水溶液のみが添加されるように し、そのあとベヘン酸ナトリウム溶液を添加開始し、硝 酸銀水溶液の添加終了後9分30秒間はベヘン酸ナトリウ ム溶液のみが添加されるようにした。このとき、反応容 器内の温度は30℃とし、液温度が一定になるように外温 コントロールした。また、ベヘン酸ナトリウム溶液の添 加系の配管は、スチームトレースにより保温し、添加ノ ズル先端の出口の液温度が75℃になるようにスチーム開 度を調製した。また、硝酸銀水溶液の添加系の配管は、 2重管の外側に冷水を循環させることにより保温した。 べヘン酸ナトリウム溶液の添加位置と硝酸銀水溶液の添 加位置は撹拌軸を中心として対称的な配置とし、また反 応液に接触しないような高さに調製した。

【0181】ベヘン酸ナトリウム溶液を添加終了後、そのままの温度で20分間撹拌放置し、25℃に降温した。その後、吸引濾過で固形分を濾別し、固形分を濾過水の伝導度が30μS/cmになるまで水洗した。こうして脂肪酸銀塩を得た。得られた固形分は、乾燥させないでウエットケーキとして保管した。

【0182】得られたベヘン酸銀粒子の形態を電子顕微 競撮影により評価したところ、平均値で $a=0.14\mu$ m、 $b=0.4\mu$ m、 $c=0.6\mu$ m、平均アスペクト比5.2、平均球相当 径 0.52μ m、球相当径の変動係数15%のりん片状の結晶 であった。 (a,b,cは本文の規定)

【0183】乾燥固形分100g相当のウエットケーキに対し、ポリビニルアルコール(商品名: PVA-217)7.4g および水を添加し、全体量を385gとしてからホモミキサーにて予備分散した。

【0184】次に予備分散済みの原液を分散機(商品名:マイクロフルイダイザーM-110S-EH、マイクロフルイデックス・インターナショナル・コーポレー

50

20

ション製、G10Zインタラクションチャンバー使用) の圧力を1750kg/cm²に調節して、三回処理し、ベヘン 酸銀分散物を得た。冷却操作は蛇管式熱交換器をインタ ラクションチャンバーの前後に各々装着し、冷媒の温度 を調節することで18℃の分散温度に設定した。

【0185】《還元剤の25質量%分散物の調製》1,1-ビ ス(2-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフェニル)-3,5,5-トリメ チルヘキサン10kgと変性ポリビニルアルコール(クラレ (株)製、ポバールMP203) の20質量%水溶液10kgに、水1 6kgを添加して、良く混合してスラリーとした。このス ラリーをダイアフラムポンプで送液し、平均直径0.5mm のジルコニアビーズを充填した横型サンドミル(UVM-2:アイメックス (株) 製)にて3時間30分分散したの ち、ベンゾイソチアゾリノンナトリウム塩0.2gと水を加 えて還元剤の濃度が25質量%になるように調製し、還元 剤分散物を得た。こうして得た還元剤分散物に含まれる 還元剤粒子はメジアン径0.42 μm、最大粒子径2.0 μm以 下であった。得られた還元剤分散物は孔径10.0μmのポ リプロピレン製フィルターにてろ過を行い、ゴミ等の異 物を除去して収納した。

【0186】《メルカプト化合物の10質量%分散物の調 製》1-フェニル-2-ヘプチル-5-メルカプト-1,3,4-トリ アゾールを5kgと変性ポリビニルアルコール(クラレ (株)製ポバールMP203) の20質量%水溶液5kgに、水8.3k gを添加して、良く混合してスラリーとした。このスラ リーをダイアフラムポンプで送液し、平均直径0.5mmの ジルコニアビーズを充填した横型サンドミル(UVM-2: アイメックス (株) 製)にて6時間分散したのち、水を 加えてメルカプト化合物の濃度が10質量%になるように 調製し、メルカプト分散物を得た。こうして得たメルカ プト化合物分散物に含まれるメルカプト化合物粒子はメ ジアン径0.40μm、最大粒子径2.0μm以下であった。得 られたメルカプト化合物分散物は孔径10.0μmのポリプ ロピレン製フィルターにてろ過を行い、ゴミ等の異物を 除去して収納した。また、使用直前に再度孔径10 µmの ポリプロピレン製フィルターにてろ過した。

【0187】《有機ポリハロゲン化合物の20質量%分散 物-1の調製》トリブロモメチルナフチルスルホン(本 明細書化合物PH-8) 5kgと変性ポリビニルアルコール

(クラレ(株)製ポバールMP203) の20質量%水溶液2.5kg 40 と、トリイソプロピルナフタレンスルホン酸ナトリウム の20質量%水溶液213gと、水10kgを添加して、良く混合 してスラリーとした。このスラリーをダイアフラムポン プで送液し、平均直径0.5mmのジルコニアビーズを充填 した横型サンドミル(UVM-2:アイメックス (株) 製)に て5時間分散したのち、ベンゾイソチアゾリノンナトリ ウム塩0.2gと水を加えて有機ポリハロゲン化合物の濃度 が20質量%になるように調製し、有機ポリハロゲン化合 物分散物を得た。こうして得たポリハロゲン化合物分散 物に含まれる有機ポリハロゲン化合物粒子はメジアン径 50 0.36 μm、最大粒子径2.0 μm以下であった。得られた有 機ポリハロゲン化合物分散物は孔径3.0μmのポリプロピ レン製フィルターにてろ過を行い、ゴミ等の異物を除去 して収納した。

76

【0188】《有機ポリハロゲン化合物の30質量%分散 物-2の調製》有機ポリハロゲン化合物の20質量%分散 物-1と同様に、但し、トリブロモメチルナフチルスル ホン5kgの代わりにトリブロモメチルフェニルスルホン (本明細書化合物PH-2) 5kgを用い、20質量%MP203水溶 液を5kgとし、分散し、この有機ポリハロゲン化合物が3 0質量%となるように希釈し、ろ過を行った。こうして 得た有機ポリハロゲン化合物分散物に含まれる有機ポリ ハロゲン化合物粒子はメジアン径0.41μm、最大粒子径 2.0μm以下であった。得られた有機ポリハロゲン化合物 分散物は孔径3.0μmのポリプロピレン製フィルターにて ろ過を行い、ゴミ等の異物を除去して収納した。また、 収納後、使用までは10℃以下で保管した。

【0189】《フタラジン化合物の5質量%溶液の調 製》8Kgのクラレ(株)製変性ポリビニルアルコールMP2 03を水174.57Kgに溶解し、次いでトリイソプロピルナフ タレンスルホン酸ナトリウムの20質量%水溶液3.15Kgと 6-イソプロピルフタラジンの70質量%水溶液14.28Kgを 添加し、6-イソプロピルフタラジンの5質量%液を調製 した。

【0190】《顔料の20質量%分散物の調製》C. I. Pigm ent Blue 60を64gと花王(株)製デモールNを6.4gに水250 gを添加し良く混合してスラリーとした。平均直径0.5mm のジルコニアビーズ800gを用意してスラリーと一緒に ベッセルに入れ、分散機(1/4Gサンドグラインダーミ ル:アイメックス(株)製)にて25時間分散し顔料分散 物を得た。こうして得た顔料分散物に含まれる顔料粒子 は平均粒径0.21 μmであった。

【0191】≪一般式(V)の化合物(26)の22質 量%分散物の調整≫化合物 (26) 10kgと変性ポリビニ ルアルコール (クラレ(株)製、ポバールMP203) の20質 量%水溶液10kgに、水16kgを添加して、良く混合してス ラリーとした。このスラリーをダイアフラムポンプで送 液し、平均直径0.5mmのジルコニアビーズを充填した横 型サンドミル(UVM-2:アイメックス (株) 製)にて3時 間30分分散したのち、ベンゾイソチアゾリノンナトリウ ム塩0.2gと水を加えて化合物 I I-2の濃度が22質量% になるように調製し、分散物を得た。こうして得た分散 物に含まれる化合物ΙΙ-2の粒子はメジアン径0.55μ m、最大粒子径2.0μm以下であった。得られた分散物は 孔径10.0μmのポリプロピレン製フィルターにてろ過を 行い、ゴミ等の異物を除去して収納した。

【0192】《SBRラテックス40質量%の調製》限外濾 過(UF)精製したSBRラテックスは以下のように得た。下 記のSBRラテックスを蒸留水で10倍に希釈したものをUF-精製用モジュールFS03-FC-FUY03A1(ダイセン・メンブレ

ン・システム(株))を用いてイオン伝導度が1.5 mS/cmになるまで希釈精製し、三洋化成(株)製サンデット-BLを0.22質量%になるよう添加した。更にNaOHとNH4OHを用いてNa 1 イオン:NH4 1 イオン=1:2.3(モル比)になるように添加し、pH8.4に調整した。この時のラテックス濃度は40質量%であった。

(SBRラテックス: -St (68) -Bu (29) -AA (3) -のラテックス) 【 0 1 9 3 】 平均粒径0.1 μ m、濃度45%、25℃、相対湿度60%における平衡含水率0.6質量%、イオン伝導度4.2m S/cm(イオン伝導度の測定は東亜電波工業(株)製伝導度計CM-30S使用しラテックス原液(40%)を25℃にて測定)、pH8.2

【0194】《乳剤層(感光性層) 塗布液の調製》上記で得た顔料の20質量%水分散物を1.1g、有機酸銀分散物103g、ポリビニルアルコールPVA-205(クラレ(株)製)の20質量%水溶液5g、上記25質量%還元剤分散物25g、有機ポリハロゲン化合物分散物-1,-2を7:3(重量比)で総量16.3g、メルカプト化合物10%分散物6.2g、限外濾過(UF)精製しpH調整したSBRラテックス40質量%を106g、フタラジン化合物の5質量%溶液を18mlを添加し、ハロゲン化銀混合乳剤Aを10gを良く混合し、乳剤層塗布液を調製し、そのままコーティングダイへ70ml/m²となるように送液し、塗布した。

【0195】上記乳剤層塗布液の粘度は東京計器のB型 粘度計で測定して、40℃ (No.1ローター、60rpm) で85 [mPa・s]であった。

【0196】レオメトリックスファーイースト株式会社 製RFSフルードスペクトロメーターを使用した25℃で の塗布液の粘度は剪断速度が0.1、1、10、100、1000[1/ 秒]においてそれぞれ1500、220、70、40、20[mPa・s]で あった。

【0197】《乳剤面中間層塗布液の調製》ポリビニルアルコールPVA-205(クラレ(株)製)の10質量%水溶液772g、顔料の20質量%分散物5.3g、メチルメタクリレート/スチレン/ブチルアクリレート/ヒドロキシエチルメタクリレート/アクリル酸共重合体(共重合重量比64/9/20/5/2)ラテックス27.5質量%液226gにエアロゾールOT(アメリカンサイアナミド社製)の5質量%水溶液を2ml、フタル酸ニアンモニウム塩の20質量%水溶液を10.5ml、総量880gになるように水を加えて中間層塗布液とし、10ml/m²になるようにコーティングダイへ送液した。塗布液の粘度はB型粘度計40℃(No.1ローター、60rpm)で21[mPa・s]であった。

【0198】《乳剤面保護層第1層塗布液の調製》イナートゼラチン64gを水に溶解し、メチルメタクリレート/スチレン/ブチルアクリレート/ヒドロキシエチルメタクリレート/アクリル酸共重合体(共重合重量比64/9/20/5/2)ラテックス27.5質量%液80g、フタル酸の10質量%メタノール溶液を23ml、4-メチルフタル酸の10質量%水溶液23ml、1Nの硫酸を28ml、エアロゾール0T(アメリ

50

カンサイアナミド社製)の5質量%水溶液を5m1、フェノキシエタノール0.5g、ベンゾイソチアゾリノン0.1gを加え、総量750gになるように水を加えて塗布液とし、4質量%のクロムみょうばん26m1を塗布直前にスタチックミキサーで混合したものを $18.6m1/m^2$ になるようにコーティングダイへ送液した。塗布液の粘度はB型粘度計40 C (No. 1ローター、60rpm) で17[mPa·s] であった。

【0199】《乳剤面保護層第2層塗布液の調製》イナ ートゼラチン80gを水に溶解し、メチルメタクリレート 10 /スチレン/ブチルアクリレート/ヒドロキシエチルメタ クリレート/アクリル酸共重合体(共重合重量比64/9/20 /5/2) ラテックス27.5質量%液102g、N-パーフルオロオ クチルスルホニル-N-プロピルアラニンカリウム塩の5質 量%溶液を3.2ml、ポリエチレングリコールモノ(N-パー フルオロオクチルスルホニル-N-プロピル-2-アミノエチ ル)エーテル[エチレンオキシド平均重合度=15]の2質量 %水溶液を32ml、エアロゾールOT(アメリカンサイアナ ミド社製)の5質量%溶液を23m1、ポリメチルメタクリレ ート微粒子(平均粒径0.7μm)4g、ポリメチルメタクリ レート微粒子(平均粒径6.4μm)21g、4-メチルフタル 酸1.6g、フタル酸4.8g、1Nの硫酸を44ml、ベンゾイソチ アゾリノン10mgに総量650gとなるよう水を添加して、4 質量%のクロムみょうばんと0.67質量%のフタル酸を含 有する水溶液445m1を塗布直前にスタチックミキサーで 混合したものを表面保護層塗布液とし、8.3m1/m²になる ようにコーティングダイへ送液した。塗布液の粘度はB 型粘度計40℃ (No.1ローター, 60rpm) で9[mPa・s]であ った。

【0200】《熱現像感光材料の作成》上記下塗り支持体のバック面側に、ハレーション防止層塗布液を固体微粒子染料の固形分塗布量が0.04g/m²となるように、またバック面保護層塗布液をゼラチン塗布量が1.7g/m²となるように同時重層塗布し、乾燥し、ハレーション防止バック層を作成した。

【0201】バック面と反対の面に下塗り面から乳剤層(ハロゲン化銀の塗布銀量0.14g/m²)、中間層、保護層第1層、保護層第2層の順番でスライドビード塗布方式にて同時重層塗布し、熱現像感光材料の試料を作成した。【0202】塗布はスピード160m/minで行い、コーティングダイ先端と支持体との間隔を0.14~0.28mmに、また、塗布液の吐出スリット幅に対して塗布幅が左右ともに各0.5mm広がるように調節し、減圧室の圧力を大気圧に対して392Pa低く設定した。その際、支持体は帯電したのとは、

に対して392Pa低く設定した。その除、支持体は帯電しないようにハンドリング及び温湿度を制御し、更に塗布直前にイオン風で除電した。引き続くチリングゾーンでは、乾球温度が18℃、湿球温度が12℃の風を30秒間吹き当てて、塗布液を冷却した後、つるまき式の浮上方式の乾燥ゾーンにて、乾球温度が30℃、湿球温度が18℃の乾燥ゾーンを20秒間通した後、90℃の乾燥ゾーンを10秒間通し、その後25℃

に冷却して、塗布液中の溶剤の揮発を行った。チリング ゾーンおよび乾燥ゾーンでの塗布液膜面に吹き当たる風 の平均風速は7m/secであった。作製された熱現像感光 材料のマット度はベック平滑度で感光性層面側が550

*秒、バック面が130秒であった。

[0203]

【化23】

【0204】上記のようにして得られた試料(試料10 1) に対して、SBRラテックスをガラス転移点を変更 したラテックスに変更し、比較化合物1および本発明の 条件を満たす一般式 (II) ~ (VI) で表される化合 物を添加し表2のとおり試料を作製した。なお、比較ラ※ 比較化合物 1

※テックスは試料101のスチレン含率を変更して作製し た。また比較化合物1は乳化分散によりオイル乳化物を 作製し感光材料中に添加した。

[0205]

【化24】

【0206】これらの試料を25℃、相対湿度60%の 雰囲気下で10日間保存した後、以下の評価を実施し た。

【0207】 (成膜性の評価) 塗布後の試料の面状を黙 視で観察した。 (実用上許容されるのは、◎および○で 50 ×・・・ヘイズ大

ある)

◎・・・透明

○・・・透明だがやや表面の光沢低い

 \triangle ・・・ややヘイズ有り

【0208】 (画像保存性の評価) 富士メディカルドラ イレーザーイメージャーFM-DP L (最大60mW(III B) 出力の660nm半導体レーザー搭載) にて写真材料を露 光・熱現像(約120℃)し、得られた画像の濃度1.0の 部分の可視吸収スペクトルを測定し、F2蛍光ランプを 光源としたL^ab^b色空間における色度座標を求め た。その後、蛍光灯下(1000lux、30℃80 %) に処理後の試料を1日間放置し、照射前に色度座標 を求めた同じ部分での色度座標を求めた。蛍光灯照射前 後での色差 Δ E ab を求め、蛍光灯照射による色調変化 の大ききさを求めた。

* で表した。

【0209】結果を表2に示す。ラテックスのTgを高 くすると成膜性が著しく悪化し、全く商品価値のないも のになってしまう。また比較化合物のようないわゆる可 塑剤を添加すると確かに成膜性は改良されるが、画像保 存性が著しく悪化してしまう。しかし本発明の条件を満 たす一般式 (I I) ~ (V I) で表される化合物を用い ると成膜性が良好になり、かつ画像保存性も著しく改良 されることがわかった。

[0210]

主	0
AX.	4

10

試料	斗:	L C	1	を	1 (0 0	٤	じ	た木	文目	値	*			表	2]							
1	偏布	比較	"	"	11	11	11	"	"	"	"	"	本発明	11	11	"	"	"	"	11.	"	11		
色調変化	∆ Eab *	100	411	250	86	一評価不能	"	"	"	249	280	202	32	30	29	25	22	23	24	25	40	35		
	国	0	0	0	۷	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
添加化合物の	使用量*	1	_	ı	1	-	1	-	ı	10%	"	"	"	"	11	15%	"	12%	"	"	"	"		
	添加化合物	1	1	ŀ	ı	ı	ı	ı		比較化合物1	"	"	(26)	11	n n	(51)	"	(27)	"	"	(2)	(23)		5重量%
	Tg (%)	41	-10	0	24	31	39	55	99	24	31	39	24	31	39	55	99	08	92	48	24	24		、たパインダーに対する重量%
	バインダー	比較	比数	比較	P-14	P-13	P-1	6-d	P-7	P-14	P-13	P-1	P-14	P-13	<u>T</u>	6-d	7	P-11	P-3	P-8	P-14)	*使用したべん
	試料番号	101	102	103	104	105	106	107	108	109	-10	Ξ	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121		

83

【0211】(実施例2)実施例1で作製した試料113から、表3の様に本発明の条件を満たす水素結合性化合物、一般式(II)~(VI)で表される化合物、ポリハロゲン化合物および還元剤の変更を行い試料を作製した。これらの試料を実施例1と同様の方法で処理し、各試料の最高発色濃度(Dmax)および画像保存性の評価(実施例1と同様)を行った。なお作製した試料の成膜性はすべて良好であった。(実施例1の評価で全て*

*◎であった。)

【0212】結果を表3に示す。高Tg ラテックスおよび水素結合性化合物、一般式 (II) \sim (VI) で表される化合物、ポリハロゲン化合物、還元剤を用いることで著しく画像保存性が改良できた。

[0213]

【表3】

<u>, </u>		_		7	, -	_	- 1	1,222,		i	Ö		_	_	_			_	_				
	蘇水	比較	本発明	11	"	"	"	11	"	11	H	11	11	11	"	"	11	"	"				
色調変化	Δ Eab *	100	30	28	29	34	30	22	29	97	28	33	27	30	29	22	20	20	15				
	Dmax	100	66	102	101	100	100	66	100	100	66	102	102	99	103	98	102	99	100			た。	
遠元剤の	塗布量	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	80	80	80	65	65	65	65	65			ラ客を形し	
	域元剤	1-1	1-1	1-1	1-1	I-1	1-1	1-1	1-1	1-1	2-1	1–2	I-2	1-2	1-4	1-12	1-12	1-12	1-12			こなするモ	4
ポリハロゲン	化合物の液加	100	100	100	80	10	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	に 合物		1 1 8 0 ※ 1 1 1	対モル%で示し
ポリハロゲン	た 小	PH-2+PH-8	PH-2+PH-8	PH-5	PH-26	PH-42	PH-41	PH-41	PH-41	PH-41	PH-41	PH-41	PH-41	PH-41	PH-41	PH-41	PH-41	PH-41	PH-41	》、水素結合性	もで示した。)	1010PH-2+P	1を100とした4
深加化合物の ポリハロゲン	一个一个		10%	"	"	"	5%	<u>\$</u>	15%	20%	5%	- -	15%	20%	10%	"	"	"	20%	一般式(Ⅱ)~(M)の化合物、水素結合性化合物	ベインダーに対する重量%で示した。	ポリハロゲン化合物の添加量は試料101のPH-2+PH-8の添加量に対するモル%で示した。	過于数の添加層は試数101のI—1値を100とLた相対モル%で示した。
添加化合	***	1	(56)	"	"	"	"	"	"	"	(27)	"	"	"	(51)	(56)	(27)	(51)	"	一般式(11)	、ベインダー	ドン行句物の	添加量注記
	智数番号	101	113	201	202	203	204	205	506	207	208	509	210	211	213	216	217	218	219	*本発明の	(添加量は、	・ポンくログ	・治・独の

[0214]

後の耐光性、すなわち蛍光灯などの光源下にさらされたときの銀色調の変化が改良されている。

フロントページの続き

(72) 発明者 鈴木 真

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社足柄研究所内 F ターム(参考) 2H123 AB00 AB03 AB23 AB28 BA00 BA14 BB00 BB02 BB27 BB28

BB39 BC00 BC01 CB00 CB03